

รายงานวิจัย

เรื่อง

การเตรียมชิลิกอนไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลน

ในจังหวัดพิษณุโลก

พิพักษ์ อรุณรัตน์

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก

Pibulsongkran Rajabhat University

พ.ศ. 2547

งานวิจัยนี้ได้รับทุนอุดหนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก

กิตติกรรมประกาศ

ผู้ทำการวิจัยขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงคือ รศ. ดร. สุคนธ์ พานิชพันธ์ ที่ได้ให้คำแนะนำ
และข้อเสนอแนะอันเป็นแนวทางแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ยังเป็นผลให้งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี

ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์ โปรแกรมวิชาเคมี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
สังคրាន ที่ให้ความช่วยเหลือในการใช้เครื่อง AAS และโปรแกรมวิชาชีววิทยาให้ความอนุเคราะห์
ใช้เครื่อง SEM ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ประจำภาควิชาฟิสิกส์ มหาวิทยาลัยนเรศวร ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ในการวิเคราะห์ด้วยเครื่อง XRD

สุดท้ายนี้ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลกส่ง過來ที่ให้การสนับสนุนเงินทุนจัดซื้อสั่งผลให้
งานวิจัยลุล่วงไปได้ด้วยดี

พิทักษ์ อัญมี

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
Pibulsongkram Rajabhat University

งานวิจัยเรื่อง การเตรียมชิลิกอน ไคลอออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบ
 ในจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ทำการวิจัย นายพิทักษ์ ออยมี

บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้ได้เตรียมชิลิกอน ไคลอออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบข้าวในจังหวัดพิษณุโลก โดยนำแกลบข้าวมาเผาด้วยสารละลายน้ำกรดไฮโดรคลอริก ถังให้เกลบมีสภาวะเป็นกําลัง อบให้แห้งแล้วนำไปแคลไชน์ที่อุณหภูมิ $600\text{--}1100\text{ }^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ภายใต้ความดันบรรยายกาศ จากนั้น ศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางความร้อนของแกลบข้าวโดยใช้เทอร์โมแกรฟวิซิตริกอะนาไลซิส (TGA) และศึกษาโครงสร้างของผงชิลิกอน ไคลอออกไซด์ที่เตรียมที่อุณหภูมิต่าง ๆ โดยเทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กัชัน (XRD) พนวจว่าเป็นชิลิกอนที่อยาต์สัมภูนและศักยานุบำรุงของผงชิลิกอนได้ ออกไซด์จากกล้องชูตทรรศน์เด็กตรอยแบบส่องกราด (SEM) อนุภาคของผงชิลิกอน ไคลอออกไซด์จะ เกาะกันเป็นก้อนและมีรูปร่างไม่แน่นอน จากการวิเคราะห์ความบริสุทธิ์ของสารโดยเครื่องวัดการ ดูดกลืนแสง โดยอาศัยค่าความบริสุทธิ์ของผงชิลิกอน ไคลอออกไซด์จะอยู่ระหว่าง 99.14-99.79 % และมีสีเงินอมคือโภเนกประสงค์เป็นสีเงินและเมกนีเชียเมอยู่ในผงชิลิกอน ไคลอออกไซด์

Research Title	Preparation of High Purity Silicon dioxide from Rice Husks in Phitsanulok
Author	Mr. Pitak Yoomee

Abstract

In this research, high purity silicon dioxide, which was obtained from rice husk in Phitsanulok province, was investigated. Rice husk samples were submitted to a chemical treatment using hydrochloric solutions and neutralizing by water and dried at 120 °C. These samples were calcined at 600-1,100 °C for 2 hours and under oxygen atmosphere. The formation mechanism of rice husk was clarified by using a thermogravimetric analysis (TGA). Silicon dioxide in the calcined powder had been investigated as a function of calcination temperature by a X-ray diffraction technique. The obtained product was amorphous phase. The morphology of the calcined powder was determined by scanning electron microscopy (SEM). The result showed that particle was agglomerated and basically irregular in shape. The purity of silicon dioxide powder was analysed by atomic absorption spectrophotometry. From the result, it was shown that the purity of this silicon dioxide powder was 99.14-99.79 % and the major impurity which was found in silicon dioxide powder was potassium and magnesium.

สารบัญ

	หน้า
กิตติกรรมประกาศ	๗
บทคัดย่อภาษาไทย	๘
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	๙
รายการอักษรย่อ	๑๐
บทที่ 1 บทนำ	๑
1.1 บทนำ	๑
1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย	๑
1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๑
1.4 ขอบเขตของงานวิจัย	๑
1.5 สถานที่ทำการวิจัย	๒
บทที่ 2 เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๓
2.1 ชิลิกอนเด็อกอคไชค์ในແກລນໜ້າ	๓
2.2 ชิลิกາ	๕
2.2.1 ชิลิกาผลึก	๕
2.2.2 ชิลิกาอสัณฐาน	๖
2.3 เคมีของสารละลายชิลิกา	๘
2.4 เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง โดยอะตอม	๑๐
2.4.1 อุปกรณ์หลักในเครื่องมือวัดการดูดกลืนแสง โดยอะตอม	๑๒
2.4.2 การทำปริมาณวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการดูดกลืนแสง โดยอะตอม	๑๖
2.5 เอกซ์เรย์ดิฟเฟρεกτομι᳚ε	๑๙
2.6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด	๒๐
2.7 การวิเคราะห์ทางความร้อน	๒๑
2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๒๒

	หน้า
บทที่ 3 อุปกรณ์และวิธีการทดลอง	25
3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง	25
3.2 สารเคมี	25
3.3 การเตรียมตัวอย่างแกลบสำหรับการตรวจวิเคราะห์	25
3.4 วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหาคุณลักษณะของผงชิลิกอน ไดออกไซด์	26
3.4.1 วิธีการวิเคราะห์สารตัวอย่างโดย XRD	26
3.4.2 วิธีการวิเคราะห์สารตัวอย่างโดย SEM	26
3.4.3 วิธีวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยการสลายตัวทางความร้อน	27
3.5 การเตรียมสารละลายเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS	27
3.5.1 สารละลายมาตรฐานของแมกนีเซียม	27
3.5.2 สารละลายมาตรฐานของโพแทสเซียม	27
3.5.3 การเตรียมสารละลายตัวอย่างจากผงชิลิกอน ไดออกไซด์	28
สำหรับการตรวจวิเคราะห์	
บทที่ 4 ผลการทดลอง	29
4.1 ผลหาสาเหตุพื้นฐานในการเตรียมชิลิกอน ไดออกไซด์	29
4.2 ผลการวิเคราะห์แกลบ โดยการสลายตัวทางความร้อน	30
4.3 ผลการตรวจหาโครงสร้างของผงชิลิกอน ไดออกไซด์ด้วยเอกซ์เรย์ดิฟเฟρεξัน	31
4.4 ผลการวิเคราะห์โดย SEM เพื่อทราบถูกชนิดของผงชิลิกอน ไดออกไซด์	35
4.5 ผลการหาสารเจือปนในชิลิกอน ไดออกไซด์ด้วยเทคนิค AAS	38
บทที่ 5 สรุปและอภิปรายผลการทดลอง	41
5.1 อกีประยุกต์การทดลอง	41
5.2 สรุปผลการทดลอง	42
5.3 ข้อเสนอแนะ	43
เอกสารอ้างอิง	44
ประวัติผู้วิจัย	46

สารบัญตาราง

ตารางที่	หน้า
4.1 ผลึกที่ได้จากการเผาเกลบที่อุณหภูมิต่างๆ	29
4.2 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเผาเกลบที่ 800°C ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก 2M	30
4.3 ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายน้ำตรารูนแมกนีเซียมโดยวิธี AAS ที่ความยาวคลื่น 285.2 nm	38
4.4 ค่าการดูดกลืนแสงของสารละลายน้ำตรารูนโพแทสเซียมโดยวิธี AAS ที่ความยาวคลื่น 766.5 nm	39
4.5 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารเงินปนในสารตัวอย่างชิลิกอนโดยวิธี AAS	40
5.1 ความบริสุทธิ์ของผงชิลิกอนโดยออกไซด์ที่เตรียมได้กับอุณหภูมิ	42

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก

Pibulsongkram Rajabhat University

สารบัญรูป

รูปที่	หน้า
2.1 แสดงส่วนต่าง ๆ ของเมล็ดข้าว	4
2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผลึกซิลิกาที่อุณหภูมิต่าง ๆ ภายใต้ความดันปกติ	6
2.3 XRD pattern ของคริสโตบาไอล์ตซิลิกาเจลและซิลิกาอสัมฐาน	7
2.4 กราฟมาตรฐานของการดูดกลืนแสง	11
2.5 แผนภาพองค์ประกอบของเครื่อง AAS	12
2.6 ลักษณะของหลอดทดลองโลว์แคล็อก	13
2.7 ระบบเผาสาร	14
2.8 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเปลวไฟ	15
2.9 ส่วนประกอบของ X-ray diffractometer	19
2.10 ส่วนประกอบของเครื่อง Scanning Electron Microscope	21
4.1 TGA เทอร์โมแกรมของแกลบด้วอย่าง	31
4.2 XRD pattern ของแกลบที่เผาที่อุณหภูมิ 700°C นาน 2 ชั่วโมง	32
4.3 XRD pattern ของแกลบที่เผาที่อุณหภูมิ 800°C นาน 2 ชั่วโมง	33
4.4 XRD pattern ของแกลบที่เผาที่อุณหภูมิ 900°C นาน 2 ชั่วโมง	33
4.5 XRD pattern ของแกลบที่เผาที่อุณหภูมิ 1000°C นาน 2 ชั่วโมง	34
4.6 XRD pattern ของแกลบที่เผาที่อุณหภูมิ 1100°C นาน 2 ชั่วโมง	34
4.7 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เผาที่ 700°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	35
4.8 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เผาที่ 800°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	36
4.9 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เผาที่ 900°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	36
4.10 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เผาที่ 1000°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	37
4.11 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เผาที่ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง	37
4.12 กราฟมาตรฐานของสารละลายน้ำตรฐานแมกนีเซียม	38
4.13 กราฟมาตรฐานของสารละลายน้ำตรฐานโพแทสเซียม	39

รายการอักษรย่อ

AAS	=	Atomic Absorption Spectrophotometer
TGA	=	Thermogravimetric analysis
SEM	=	Scanning Electron Microscope
XRD	=	X – Ray Diffractometer
ppm	=	ส่วนในด้านส่วน
°C	=	องศาเซลเซียส
M	=	โนล/ลิตร
g	=	กรัม
mL	=	มิลลิลิตร
Zn	=	สังกะสี
K	=	โพแทสเซียม
Mg	=	แมกนีเซียม
Fe	=	เหล็ก
Mn	=	แมงกานีส

บทที่ 1

บทนำ

1.1 บทนำ

ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตข้าวที่สำคัญของโลก ประชากรส่วนใหญ่ของประเทศไทยใช้พากยกรรมและพบว่าในปีหนึ่ง ๆ ประเทศไทยมีผลผลิตข้าวมากกว่า 20 ล้านตัน จากกระบวนการการสีข้าว (rice mill) น้ำใจได้แกะແກไปผลผลอย่างดีในปริมาณค่อนข้างสูง จึงมีการนำแกลบซึ่งเป็นผลผลอย่างดีจากการสีข้าวนี้ไปใช้ประโยชน์ เช่น ใช้ในการปรับปรุงคุณภาพ

ดิน เป็นแหล่งชาตุอาหารของพืช เป็นส่วนผสมในการทำอิฐก่อสร้าง ใช้ในฟาร์มสีข้าว ใช้เป็นเครื่องเพลิงหุงต้มในครัวเรือนและใช้เป็นเครื่องเพลิงหน้อไอน้ำในโรงงานสีข้าว การนำแกลบมาใช้ประโยชน์ในกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น ที่บังพนาว่ามีแกลบอิกงานนานาภัยที่ไม่ได้ถูกนำมาใช้ประโยชน์ในบางครั้งก็อาจปล่อยทิ้งให้บ่อบลอก ไม่นับว่าบ่อบลอกจำนวนมาก เพราะจากการวิจัยพบว่าในเด็กแลบมีองค์ประกอบทางเคมีที่สำคัญและมีประโยชน์ได้แก่ ซิลิค้า (silica) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซิลิกอน ไดออกไซด์ (silicon dioxide) และอะลูมิโน (alumina) อยู่ในปริมาณสูง

ผู้ที่วิจัยสนใจที่จะทำการศึกษาด้านกว้างข้นของการนำวัสดุทางการเกษตรเหลือทิ้งเพื่อนำมาใช้ประโยชน์คือน้ำแกลบมาผลิตเป็นซิลิกอน ไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงเพื่อนำมาใช้ประโยชน์เป็นตัวกรอง สารคุดซับและบางครั้งยังใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกระดาษราย แผ่น เจียร์ แก้วและในอุตสาหกรรมอีกมากมาย

1.2 วัตถุประสงค์ของการวิจัย

- เพื่อศึกษาหาแนวทางที่เหมาะสมในการเตรียมซิลิกอน ไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง
- ศึกษาสมบัติทางกายภาพ เกมี ของผงซิลิกอน ไดออกไซด์ที่เตรียมได้

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

- ได้สภาวะที่เหมาะสมในการเตรียมซิลิกอน ไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูง
- ได้ผงของซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์เป็นสารตั้งต้นในอุตสาหกรรม

1.4 ขอบเขตของงานวิจัย

1. ค้นคว้าเอกสารที่เกี่ยวข้องและศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากที่มีอยู่
2. เก็บตัวอย่างแกลบที่จะนำมาวิจัย โดยจะนำแกลบจากโรงสีข้าวในจังหวัดพิษณุโลก
3. ศึกษาวิธีการเตรียมชิ้นส่วน ได้ออกใช้ด้วยความบริสุทธิ์สูงจากแกลบด้วยวิธีการทางเคมี และการแคลใจน์ที่อุณหภูมิและเวลาที่ต่างกันรวมถึงอัตราการเพิ่มของอุณหภูมิ
4. นำชิ้นส่วน ได้ออกใช้ด้วยไดนาโมวิเคราะห์สอบคุณสมบัติทางกายภาพและความบริสุทธิ์โดย
 - 4.1 เครื่อง XRD (X-ray diffractometer)
 - 4.2 เครื่อง SEM (Scanning Electron Microscope)
 - 4.3 เครื่อง AAS (Atomic Absorption Spectrophotometer)
 - 4.4 ศึกษาการถ่ายตัวทางความร้อน
5. วิเคราะห์และสรุปผลการทดลอง

กิจกรรม	พ.ศ.2546		พ.ศ.2547	
	ก.ค.- ก.ย.	ต.ค.- ธ.ค.	ม.ค.- มี.ค.	เม.ย.- มิ.ย.
1. ค้นคว้าข้อมูลสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์	↔			
2. ทำการเก็บตัวอย่าง		↔	↔	
3. ทำการทดลอง		↔	↔	
4. วิเคราะห์ผลการทดลอง			↔	
5. สรุปผลการทดลองและวิเคราะห์			↔	↔
6. เขียนรูปเล่นรายงาน				↔

1.5 สถานที่ทำการวิจัย

โปรแกรมวิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

บทที่ 2

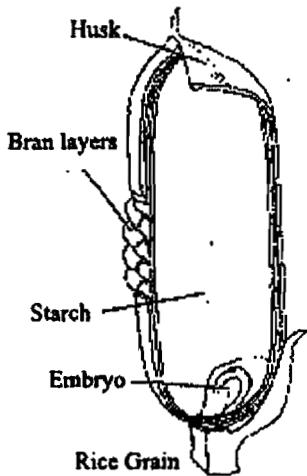
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

แกلنข้าวเป็นวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรในประเทศไทยที่ปลูกข้าวเป็นผลผลิตหลัก โดยธรรมชาติของเมล็ดข้าวจะสร้างเกราะป้องกันระหว่างการเจริญเติบโตเป็นเปลือกแข็ง หลังจากการสีข้าวจะได้ส่วนที่เป็นเปลือกแข็งที่เรียกว่าแกلن ซึ่งไม่เป็นที่สนใจทางการค้า จากรายงานประจำปีพบว่ามีผลผลิตข้าวทั่วโลกกว่า 400 ล้านตันและเหลือเป็นแกلنประมาณ 10 % ของผลผลิตข้าวทั้งหมด องค์ประกอบหลักในแกلنข้าวเป็นเซลลูโลส (cellulose) ลิกนิน (lignin) ซึ่งปริมาณจะมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสภาพอากาศและภูมิประเทศและถ้าข้าวที่ได้จากการเพาะไม่มีแกلنข้าวจะมีองค์ประกอบของซิลิกา 87-95 % ในรูปอสัณฐานและโลหะที่เข้มข้น [1]

2.1 ชิลิกอนไดออกไซด์ในแกلنข้าว [2]

ในแกلنข้าวหรือเปลือกข้าว (rice husk or rice hull) จะมีปริมาณของซิลิกา (silica) หรือชิลิกอนไดออกไซด์ (SiO_2) เป็นองค์ประกอบอยู่ประมาณ 15-20 % ของน้ำหนักแกلن เมื่อนำไปเผาจะได้ถ่านซึ่งมีชิลิกอนไดออกไซด์อยู่ในปริมาณสูงมากกว่า 87-95 % ของน้ำหนักถ่าน นอกจากนี้แกلنข้าวยังประกอบไปด้วยสารอินทรีย์และสารประกอบของโลหะจำพวกแคลเซียม(Ca), แมกนีเซียม(Mg), เหล็ก(Fe), อะลูมิเนียม(Al), ทองแดง(Cu), โซเดียม(Na) และอื่น ๆ อีกในปริมาณเล็กน้อยปริมาณของสารหรือธาตุที่เป็นองค์ประกอบของแกلنข้าวจะขึ้นอยู่กับสภาพของพื้นดินและลักษณะการเพาะปลูกที่แตกต่างกันไป จากการวิเคราะห์ทางเคมีของแกلنข้าว พบว่ามี SiO_2 22.12 % และคาร์บอนน้ำหนักรวมกันเป็น 73.87 % และอะลูมิเนียมออกไซด์ (Al_2O_3), เหล็กออกไซด์(Fe_2O_3), แคลเซียมออกไซด์ (CaO), แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) และแมงกานีสออกไซด์ (MnO_2) รวมกันประมาณ 4.01 % โดยน้ำหนัก ดังนั้นการลดปริมาณของสิ่งที่อ่อนในแกلنข้าว เช่น โลหะต่าง ๆ ที่กล่าวถึงสามารถกระทำได้หลายวิธี เช่น การล้างหรือแช่แกلنข้าวด้วยกรดที่ความเข้มข้นและอุณหภูมิต่าง ๆ กัน [2-3]

จากรูปที่ 2.1 แสดงภาคตัดขวางของเมล็ดข้าวซึ่งประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ ชั้นนอกสุดเรียกว่า เปลือก (husk) ซึ่งเป็นส่วนที่แข็งมาก เพราะมีชิลิกอนไดออกไซด์ประกอบอยู่ ส่วนถัดมาจะเป็นเนื้อเยื่อที่เรียกว่า รำข้าว (bran layers) ส่วนลึกลงไปจะเป็นเนื้อแป้ง (starch) และชั้นในสุดจะเป็นตัวอ่อน (embryo)



รูปที่ 2.1 ส่วนต่าง ๆ ของเมล็ดข้าว [2]

ดังที่กล่าวมานี้แล้วว่าในแกลบข้าวจะมีเปลือกนอกด้วยซิลิกอน ไดออกไซค์มากกว่า 87-95 % ของน้ำหนักเดียวกับซึ่งซิลิกอนไดออกไซค์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจะใช้ประโยชน์เป็นสารตั้งต้นในเซลล์สูริยะที่เรียกว่าเป็นซิลิกอนสำหรับเซลล์สูริยะ (solar grade silicon) เป็นวัสดุสารรังสิตัวนำในการผลิตเซลล์สูริยะ การเตรียมซิลิกอนไดออกไซค์ที่มีความบริสุทธิ์นั้นสามารถผลักดันได้จากแหล่งธรรมชาติ เช่นหินควอตซ์ (quartz rock) หรือทราย แต่ราคาของผลิตภัณฑ์ค่อนข้างสูง เราสามารถเตรียมซิลิกอนไดออกไซค์ที่มีความบริสุทธิ์สูงด้วยกระบวนการการง่าย ๆ ได้จากแกลบข้าว ซิลิกอนไดออกไซค์นี้จะสามารถใช้เป็นสารตั้งต้นในการเตรียมซิลิกอนตัวหารับเซลล์สูริยะแล้วบังหน้าไปใช้เป็นวัตถุคุณภาพในการผลิตสารประกอบอื่น ๆ อีกมากนนน เช่น วัสดุจำพวกซิลิกอนคาร์ไบด์ (SiC) ซิลิกอนไนโตรค์ (Si₃N₄) ซึ่งเป็นวัสดุที่มีความแข็งและความทานทานสูงหรือโซเดียมซิลิกเกต (Na₂O-SiO₂) ซึ่งใช้กันมากในผงซักฟอก คุณสมบัติความเป็นรูพรุน (porous) ของซิลิกอนไดออกไซค์จากแกลบข้าวนั้นบังใช้ในการเป็นสารกรองซึ่งนอกจากนี้ซิลิกอนไดออกไซค์ที่ได้จากแกลบข้าวจะมีขนาดเล็กมากประมาณ 3-4 ไมครอน ซึ่งสามารถนำไปใช้งานทางด้านวัสดุนาโน (nano-material) ที่กำลังอยู่ในความสนใจของนักวิทยาศาสตร์ทุกแขนงและเป็นความก้าวหน้าในการวิทยาศาสตร์อีกขั้นหนึ่ง

2.2 ชิลิกา [3-4]

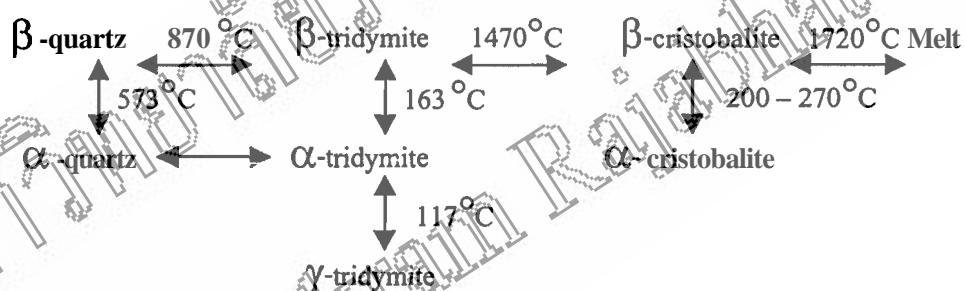
ชิลิกา (silica) หรือ ชิลิกอน ไคออกไซด์ (silicon dioxide, SiO_2) เป็นสารประกอบของชิลิกอนและออกซิเจนซึ่งมีสูตรอย่างง่าย คือ SiO_2 หรือในรูปของไอยเครต คือ $\text{SiO}_2 \cdot n\text{H}_2\text{O}$ ชิลิกามีลักษณะเป็นของแข็งที่ไม่มีสี มีจุดหลอมเหลวสูงประมาณ $1500-1700^{\circ}\text{C}$ มีทั้งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและการสังเคราะห์ นอกงานนี้ชิลิกายังสามารถประยุกษาไว้ใน 2 รูปแบบ แบบแรกเป็นผลึกที่มีขนาดแตกต่างกันไปตั้งแต่หินควอตซ์ ไปจนถึงขนาดเล็ก ๆ เช่น ทราย ส่วนอีกแบบหนึ่งคือชิลิกาที่เกิดจากสิ่งมีชีวิต (biogenic silica) ซึ่งเป็นชิลิกาอสัมฐาน เช่น ชิลิกาที่อยู่ในพวยสาหร่ายเปลือกแข็งหรือไครอะตอน (diatom) ที่มีอวัยวะต่าง ๆ ที่มีขนาดเล็กประกอบไปด้วยชิลิกาซึ่งมีความพรุนสูง สามารถนำไปใช้ในการทำระเบิด (dynamite) และฉนวนกันความร้อน นอกงานนี้ยังพบว่ามีชิลิกาปริมาณสูงในโครงสร้างของพืชตระกูลข้าว แม้ว่าชิลิกาผลึกและชิลิกาอสัมฐานจะมีสูตรเคมีเหมือนกันแต่ก็มีคุณสมบัติทางประการที่แตกต่างกัน เช่น ความหนาแน่น ความแข็ง และความง่วงไวด้วยปฏิกิริยาเคมี ความแตกต่างดังกล่าวมีมาจากการที่ชิลิกาทั้งสองรูปแบบมีลักษณะโครงสร้างและพื้นที่ผิวจำเพาะที่แตกต่างกัน กล่าวก็ชิลิกาอสัมฐานที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตมีขนาดอนุภาคเล็กกว่าในรูปผลึกมากและมีพื้นที่ผิวจำเพาะมากกว่า

ชิลิกาสามารถถูกหดลดลงและละลายในเปลวไฟออกซ์ไฮdroเจน (oxy-hydrogen) อุณหภูมนิ่งของการหดลดลงและละลายประมาณ $1500-1700^{\circ}\text{C}$ เมื่อทำให้เย็นลงจะมีลักษณะแข็งไสคล้ายแก้ว ซึ่งจะไม่มีลักษณะของผลึกปราฏอยู่เลย ขั้นตอนการหดลดลงนี้เรียกว่าการหดลดลง สามารถหดลดลงได้โดยการหดลดลงและละลายในน้ำหรือกรดเว้นกรดไฮdroคลอริก ชิลิกาที่หดลดลงเหลวจะนำมาใช้ประโยชน์สำหรับในการส่งผ่านแสงอุตสาหกรรม ไวนิล นอกงานนี้ชิลิกายังใช้เป็นสารเติม (additive material) เพื่อเพิ่มหรือปรับเปลี่ยนสมบัติให้ได้ตามต้องการและช่วยลดต้นทุนการผลิต นิยมใช้หัวไนในอุตสาหกรรมยาง อุตสาหกรรมพลาสติก อุตสาหกรรมเคมี อุตสาหกรรมยา

2.2.1 ชิลิกาผลึก

รูปผลึกของชิลิกากายได้ความคันปกติแบ่งออกได้เป็น 3 รูปแบบ ได้แก่ ควอตซ์ (quartz) ทริดิเมต์ (tridymite) และคริสโตบาไลต์ (cristobalite) ทั้งสามรูปผลึกสามารถเปลี่ยนไปมาระหว่างกันได้โดยการใช้ความร้อนกระตุ้น ดังแสดงในรูปที่ 22 จะเห็นว่าการเปลี่ยนแปลงที่แสดงโดยลูก

ศึกษาความจำเป็นของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างช้า ๆ มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างใหม่เกิดขึ้นระหว่างที่พันธะเดินจะถูกทำลายไป การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างสมมูลณ์จะอยู่ในรูปของ $[SiO_4]^{4-}$ รูปทรงเหลี่ยมสี่หน้า ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ต้องใช้พลังงานกระดุนที่มีค่าสูงส่วนการเปลี่ยนแปลงตามลูกศรในแนวตั้งเป็นการเข้าแทนที่กันของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรองลงมาจะไม่มีการทำลายพันธะเดิน ดังนั้นจำนวนพันธะจึงไม่เปลี่ยนแปลงเป็นการเปลี่ยนแปลงที่มีอัตราเร็วสูงกว่าแบบแรก ที่อุณหภูมิ $573^{\circ}C$ β - แควร์ตซ์จะเปลี่ยนเป็น α - แควร์ตซ์อย่างรวดเร็ว ที่อุณหภูมิ $1470^{\circ}C$ แควร์ตซ์ที่มีความบริสุทธิ์สูง (มีสิ่งเจือปนน้อยกว่า 0.01 เปอร์เซ็นต์) สามารถที่จะเปลี่ยนมาเป็นคริสโตบาไลต์ได้และถ้าแควร์ตซ์มีสิ่งเจือปนมากที่อุณหภูมิประมาณ $870^{\circ}C$ β - แควร์ตซ์ จะสามารถเปลี่ยนเป็น β -ทริดิเมต (β -tridymite) และจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็น β - คริสโตบาไลต์ (β -cristobalite) ที่อุณหภูมิ $1470^{\circ}C$ และที่อุณหภูมิประมาณ $1720^{\circ}C$ ก็จะเกิดการหลอมเหลวขึ้น ในระหว่างการทำให้เย็นลงลำดับการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันทริดิเมตและคริสโตบาไลต์จะไม่เปลี่ยนมาเป็นแควร์ตซ์ตามเงื่อนไขปกติ อย่างไรก็ตามจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมากเป็น α -ทริดิเมตและ α - คริสโตบาไลต์ตามลำดับ

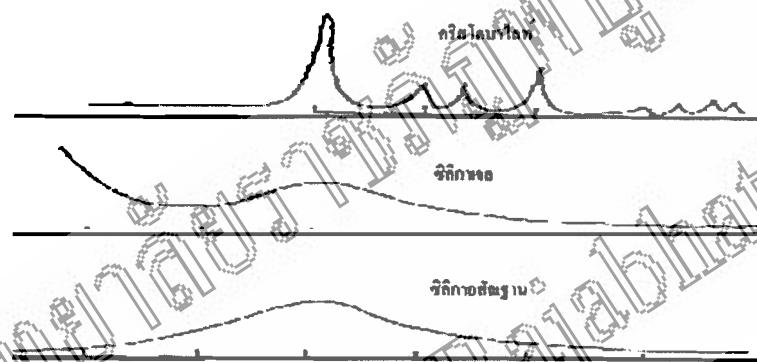


รูปที่ 2.2 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของผลักดันที่อุณหภูมิต่าง ๆ ภายใต้ความดันปกติ [3]

2.2.2 ชีวิตรากสัณฐาน

ของแข็งที่มีรูปอสัณฐานหมายถึงของแข็งที่ไม่สามารถจัดเรียงอะตอมภายในโครงสร้างให้เป็นระเบียบอย่างต่อเนื่อง การศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างของผลึกต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้มาจากการใช้การเดี่ยวบนของรังสีเอกซ์ (X-ray diffraction) หรือการเดี่ยวบนของนิวตรอน (neutron diffraction) และในขณะเดียวกันก็สามารถใช้ศึกษาวัสดุที่ปราศจากรูปผลึกได้เช่นเดียวกัน เมื่อรังสีเอกซ์มีความยาวคลื่นเท่ากับระยะห่างระหว่างอะตอมในผลึกที่มีการจัดเรียงตัวอย่างเป็นระเบียบ จะทำให้

เกิดการหักเหที่เด่นชัดในมุมที่ต่าง ๆ กัน ขึ้นอยู่กับชนิดของผลึกนั้น รูปที่ 2.3 เป็นรูปแบบของการเลือบแบบของรังสีเอกซ์ของคริสโตบาไลต์ ซิลิกาเจล (silica gel) และซิลิกาอสัมฐาน ซิลิกาเจล ผลิตโดยการทำให้ซิลิกาตกลงกันจากสารละลายอัลคาไลน์ซิลิกาต์ ซิลิกาอสัมฐานได้จากการแข็งตัวของซิลิกาเหลว รูปแบบของการเลือบแบบของรังสีเอกซ์ของเนื้อสารหั่งสองนี้แตกต่างจากคริสโตบาไลต์คือในซิลิกาเจลมีการกระจัดกระจาบทองรังสีในขนาดมุมเล็ก ๆ เป็นจำนวนมาก อันเป็นมาจากการเกิดอนุภาคขนาดเล็กระหว่าง 10-100 อังสตรอม ซึ่งอนุภาคแบบนี้ไม่เกิดขึ้นในซิลิกาอสัมฐานแสดงว่า ซิลิกาอสัมฐานมีโครงสร้างแบบต่อเนื่อง นอกจากนี้ทั้งซิลิกาเจลและซิลิกาอสัมฐานจะเกิดการหักเหแบบกว้าง ๆ ในช่วงเดียวกันกับมุมสำคัญที่เกิดขึ้นจากการหักเหในคริสโตบาไลต์ แสดงให้เห็นว่าโครงสร้างหั่งสามชนิดมีความสัมพันธ์กัน



รูปที่ 2.3 XRD pattern ของคริสโตบาไลต์ ซิลิกาเจลและซิลิกาอสัมฐาน[3]

ซิลิกาอสัมฐานสามารถแบ่งออกได้อย่างกว้าง ๆ ได้ 3 ประเภท ได้แก่

1. วิเทเรียสซิลิกา (vitreous silica) หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า ซิลิกาแก้ว (silica glass) มีลักษณะแข็งไม่มีรูพรุนเกิดขึ้นจากการแข็งตัวจากการหลอมเหลวของผลึกซิลิกาหรือการหลอมผงซิลิกาอสัมฐานและค่าการขยายตัวทางความร้อนต่ำมากอยู่ในช่วง $0.5\text{--}0.8 \times 10^{-6}\text{ K}^{-1}$

2. ซิลิกาเจล (silica gel) มีลักษณะแข็งมีรูพรุนสูงมีโครงสร้างรูพรุนแบบบีดและมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง แบ่งออกเป็น 4 ชนิด คือ

- ก. อะควาเจล (aquagel) เกิดจากสารละลาย
- ข. อัลโคลเจล (alcogel) เกิดจากสารประกอน อัลกอฮอล์-ไซเลน
- ก. ซีโรเจล (xerogel) มีลักษณะแห้ง โครงสร้างเดิมจะเปลี่ยนไปเป็นอยู่กับกระบวนการการทำให้แห้ง
- ง. แอโรเจล (aerogel) มีลักษณะแห้ง เกิดจากกระบวนการการทำให้แห้งที่เนื้อจุด วิกฤตเพื่อป้องกันการสูญเสียรูปร่างของเจลเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงเพลิงไฟ
- 3. ซิลิกาฟง (powder silica) มีการพุ่งกระจายของอนุภาคสูง โครงสร้างมีขนาดเล็กมากหรือไม่มีโครงสร้าง และมีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง

2.3 เคมีของสารละลายซิลิกา

สมบัติทางเคมีที่สำคัญของซิลิกาคือปฏิกิริยาระหว่างซิลิกากับน้ำซึ่งเป็นกระบวนการการทำให้เกิดการตกตะกอนเป็นซิลิกาในแก้วและพืชชนิดต่าง ๆ กระบวนการเกิดต่าง ๆ มี 4 ขั้นตอน ได้แก่ การละลาย (solubility) การตกตะกอน (precipitation) การรวมตัว (agglomerate) และการเกิดโพลีเมอร์ (polymerization) ซึ่งการละลายของซิลิกาสามารถแสดงได้ดังสมการที่ (2.1)



เมื่อ

$[\text{SiO}_2]$ คือซิลิกอนในสภาพที่เป็นของเหลว เช่น H_3SiO_3

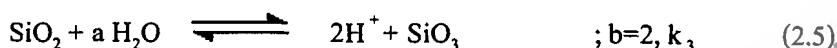
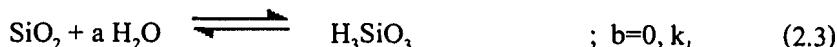
a คือจำนวนโมลของน้ำ

b คือจำนวนโมลของไฮโดรเจนกับความเป็นกรดค่าคงของสารละลาย

c คือค่าคงที่การละลายสำหรับการละลายของซิลิกาค่าคงที่ของการละลายหาได้จากสมการที่ (2.2)

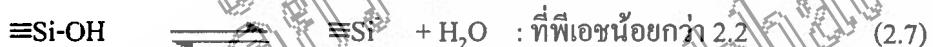
$$\begin{aligned} -RT \ln k &= \Delta G_{\text{diss}} \\ &= \Delta G_{[\text{Si}_{\text{aq}}]} - \Delta G_{[\text{SiO}_2]} - \Delta G_{[\text{H}_2\text{O}]} \quad (2.2) \end{aligned}$$

เมื่อ ΔG คือค่าพลังงานอิสระ ค่าพลังงานอิสระของซิลิการสัมฐานมีค่าลบเพียงเล็กน้อย และมีค่าน้อยกว่าพลึง ส่วนค่าพลังงานอิสระของการละลายหรือ ΔG_{diss} มีค่าเป็นลบ ดังนั้นแนวโน้มของการละลายของซิลิกาจึงเป็นไปได้สูงปฏิกริยาของการละลายของซิลิกาเกิดขึ้นได้ 3 แบบคือ

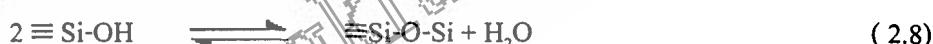


จากการคำนวณทางเทอร์โมไดนามิกสามารถแสดงสภาพการละลายของซิลิกาสัมฐานที่นี่พื้นที่ผิว 250 ตารางเมตรต่อกิโลกรัม (m^2/g) และพลึงควรต์ซ์ชนิดอุณหภูมิค่าในน้ำที่พิเศษต่าง ๆ จะเห็นว่าซิลิกาในแกลูบและพิเศษต่าง ๆ เป็นพลึงควรต์ซ์ชนิดอุณหภูมิต่ำซึ่งมีสภาพการละลายได้ดี

ปฏิกริยาการรวมตัวกัน 2 แบบ ดังสมการที่ (2.6) และ (2.7) ซึ่งได้แสดงความสัมพันธ์ระหว่างค่าพิเศษและประจุที่ผิวของซิลิกา



ความการเกิดโพลิเมอร์ของซิลิกาจะไม่ขึ้นกับค่าพิเศษ ดังปฏิกริยาในสมการที่ (2.8) แต่จะขึ้นกับการเบ่งชั้นกันระหว่าง OH^- และ H^+ การเกิดโพลิเมอร์และการรวมตัวของสัมฐานซิลิกาที่พิเศษต่าง ๆ



ความแตกต่างระหว่างเกิดโพลิเมอร์กับการรวมตัวก็คือการรวมตัวเป็นแค่การเกาะรวมกันควยแรงดูดวัวล์วัลฟ์ (van der Waals forces) ของชั้นผิวของ $\equiv\text{Si}-\text{OH}$ และน้ำที่ถูกดูดซึบทางเคมีแต่การเกิดโพลิเมอร์เป็นการสร้างพันธะใหม่ของสายโซ่ $\equiv\text{Si}---\text{O}---\text{Si}\equiv$ ที่สภาวะพิเศษต่ำสภาพการละลายของซิลิกาจะต่ำ ทำให้เกิดการรีไฟนิ่ง (refining) ของอนุภาคขนาดต่ำกว่า 1 ไมครอน (μm) เท่านั้น ดังนั้นการเกิดโพลิเมอร์จึงเกิดได้มากกว่าส่วนที่พิเศษปานกลางแต่ต่ำกว่า 10 อนุภาคซิลิกาที่มีขนาดเล็กจะรวมตัวกันเป็นกลุ่มก้อนของอนุภาคที่มีขนาดใหญ่ขึ้นและที่พิเศษมากกว่า 10 สภาพการละลายสูงพอที่จะเกิดการรีไฟนิ่งและเกิดเป็นคลอสอยค์ทรงกลมขนาดใหญ่

2.4 เครื่องมือวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอม (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS)

[5-6]

การดูดกลืนแสงโดยอะตอมเป็นเทคนิคที่ใช้ในการวิเคราะห์ธาตุในรูปที่เป็นอะตอมอิสระ โดยใช้คลื่นแสงอุ่นตัวไวโอลেตและวิสิเบิล นอกจานนี้ยังมีเทคนิคอื่นที่เกี่ยวเนื่องในหลักการของ AAS ได้แก่ เทคนิคการวัดการเปล่งแสงด้วยเปลวไฟ (flame photometry) เทคนิคการวัดแสงที่เปล่งออกมาโดยอะตอม (atomic emission spectrophotometry) และ เทคนิคการอะตอมมิกฟลูออเรสเซนซ์ (atomic fluorescence spectrophotometry) เพราะเทคนิคการดูดกลืนแสงโดยอะตอมเป็นเทคนิคที่สะดวกและรวดเร็วกว่า มีความถูกต้องและแม่นยำสูงด้วย วิธีการดูดกลืนแสงโดยอะตอม เป็นเทคนิคที่นิยมใช้มากตั้งแต่ปี ค.ศ. 1960 โดยใช้ในการวิเคราะห์โลหะหนัก ในปัจจุบันนี้สามารถใช้หาปริมาณธาตุต่าง ๆ มากกว่า 70 ธาตุ

เทคนิคนี้อาศัยหลักการวัดความเข้มแสงที่ลดลง เมื่อจากถูกดูดกลืนโดยอะตอมของโลหะที่สภาวะพื้น (ground state) จะมีพลังงานต่ำสุด แต่เมื่ออะตอมเหล่านี้ได้รับพลังงานที่เหมาะสม ก็จะทำให้เวลน์ซึ่งเล็กต่อนของอะตอม ถูกกระตุ้นให้ขึ้นไปสู่สภาวะกระตุ้น (excited state) นั่นเอง จากสภาวะนี้ไม่เสถียร如意เล็กต่อนก็จะกลับสู่สภาวะพื้น พร้อมทั้งพยายามลดลงที่รับเข้าไปออก มาในรูปคลื่นแสง ซึ่งธาตุแต่ละชนิดจะดูดกลืนแสงที่มีความยาวคลื่นต่าง ๆ กัน โลหะที่ใช้ในการศึกษามักอยู่ในรูปของสารละลายหรือชาตุผสม (combined element) ดังนั้นจึงต้องใช้ความร้อนที่พอเหมาะเพื่อให้ลายเป็นโลหะอะตอมเรียกว่าเกิดอะตอม ไนเมตัน (atomization) อาจจะต้องใช้ความร้อนจากเปลวไฟในการลายเป็นอะตอม (flame atomization) หรือไม่ใช้เปลวไฟในการลายเป็นอะตอม (non - flame atomization) เช่น ใช้ความร้อนจากอาร์กไไฟฟ้าหากใช้ความร้อนจากเปลวไฟขึ้นตอนที่เกิดขึ้นในเปลวไฟมีดังนี้

1. Vaporization or Fusion คือการเปลี่ยนสารตัวอย่างจากสถานะของแข็ง ไปเป็นแก๊ส
2. Dissociation คือใช้เปลวไฟเป็นตัวทำหน้าที่ให้โมเดกูลแก๊สของธาตุที่ต้องการวิเคราะห์แตกตัวเป็นอะตอม
3. Absorption คือการที่อะตอมที่เป็นกลางที่สภาวะพื้นดูดกลืนพลังงาน (absorb energy) ของเส้นพลังงานแสงจากแหล่งกำเนิดแสงทำให้ถูกกระตุ้นไปอยู่ที่สภาวะกระตุ้น

เทคนิคการดูดกลืนแสงโดยอะตอมนั้น นับว่าเป็นเทคนิคที่มีการใช้งานกันมากที่สุดในสามเทคนิคดังกล่าวสำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารต่าง ๆ ซึ่งการวิเคราะห์เชิงปริมาณ (quantitative analysis) ของเทคนิคการดูดกลืนแสงโดยอะตอมยังคงอาศัยความสัมพันธ์ที่เป็นไปตามหลักของเบียร์ (Beer) ดังสมการ

$$A = abC \quad (2.9)$$

เมื่อ

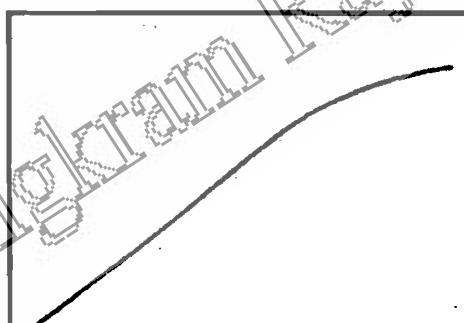
A คือค่าการดูดกลืนแสง (absorbance)

a คือค่าสัมประสิทธิ์การดูดกลืนแสง (absorption coefficient) ซึ่งเป็นค่าคงที่ที่เป็นลักษณะเฉพาะของสารที่ดูดกลืนแสง

b คือระยะทางที่แสงผ่านที่เกิดการดูดกลืนแสง

C คือความเข้มข้นของสารที่ดูดกลืนแสง

ดังนั้น เมื่อนำค่าการดูดกลืนแสง (A) มาเขียนกราฟกับความเข้มข้นของสารละลายนาตรฐานจะปรากฏภาพเส้นตรงที่เรียกว่ากราฟมาตรฐานดังรูปที่ 2.4 แต่ถ้าไร้ค่า การสร้างกราฟมาตรฐานในลักษณะเช่นนี้ จะได้กราฟเส้นตรงไม่ช่วงความเข้มข้นหนึ่ง ๆ เท่านั้นและบางครั้งอาจจะได้ออกมาเป็นเส้นโค้งก็มี



ความเข้มข้น

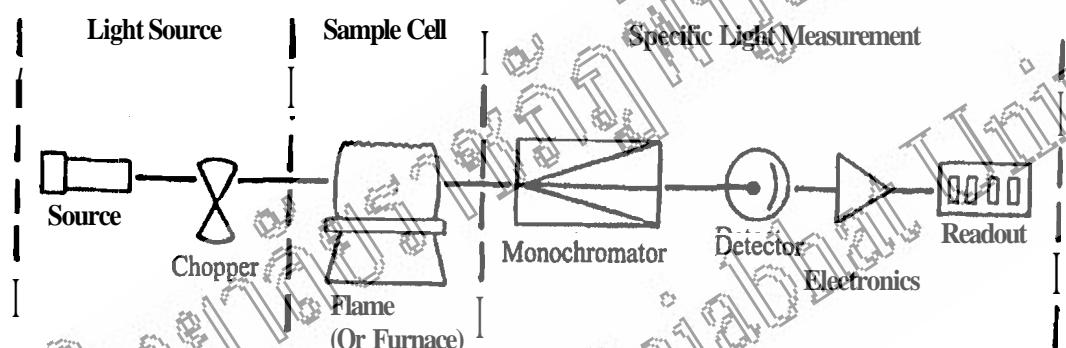
รูปที่ 2.4 กราฟมาตรฐานของการดูดกลืนแสง[6]

2.4.1 อุปกรณ์หลักในเครื่องมือวัดการคูดกลีนแสงโดยอัตโนมัติ

องค์ประกอบที่สำคัญต่อไปนี้ของเครื่องมือวัดการคูดกลีนแสงโดยอัตโนมัติแสดงดังรูปที่ 2.5

มี 5 ส่วนด้วยกันคือ

1. แหล่งกำเนิดแสง (Light source)
2. ระบบเผาสาร (Burner system)
3. ตัวแยกแสง (Monochromator)
4. คีเทกเตอร์ (Detector)
5. เครื่องประมวลผลและอ่านผล (Data system and read-out units)



รูปที่ 2.5 แผนภาพองค์ประกอบของเครื่อง AAS [6]

1. แหล่งกำเนิดแสง

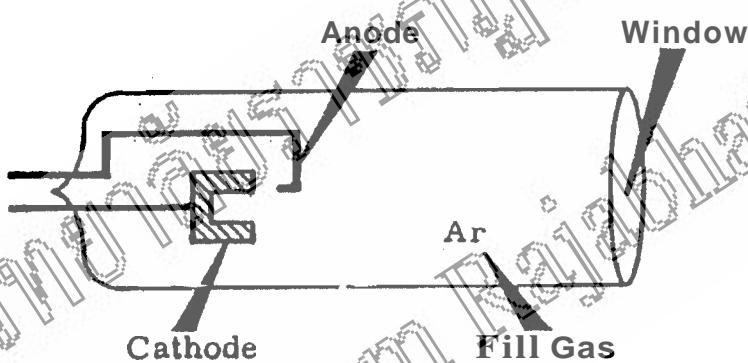
เนื่องจากจะมีการคูดกลีนแสงที่ความยาวคลื่นเฉพาะในการวัดการคูดกลีนแสงด้วยความไวสูงสุด จึงเป็นต้องมีแหล่งกำเนิดแสงที่เป็นแบบเส้น ที่จะขยายแสงที่มีความยาวคลื่นที่จะถูกคูดกลีนโดยอัตโนมัติ นอกจากนั้นแหล่งกำเนิดแสงชนิดนี้ยังส่งผลให้เกิดนิวเคลียริกวัตการคูดกลีนแสงโดยอัตโนมัติ เป็นเทคนิควิเคราะห์ที่มีการระบุกวนน้อยมาก แหล่งกำเนิดดังกล่าวที่นิยมใช้ หลอด匣ล์โคล์ฟ็อกท์ (hollow cathode lamp) ซึ่งทำด้วยโลหะชนิดเดียวกับธาตุที่ต้องการศึกษา เช่น ต้องการศึกษาตะกั่ว (lead) ก็ต้องใช้หลอด匣ล์โคล์ฟ็อกท์ที่ทำด้วยตะกั่วภายในบรรจุด้วยแก๊สเช่น ไนโตรเจน (neon) หรืออาร์กอน (argon) ที่ความดันต่ำๆ ประมาณ 2 – 3 มิลลิเมตร

ปรอท เมื่อให้ความต่างศักย์ไฟฟ้าประมาณ 1,000 โวลท์ (volt) เข้าไปจะเกิดการแตกตัวขึ้นซึ่งจะทำให้อาร์กอนแตกตัวเป็น Ar^+ ดังสมการ



ซึ่ง Ar^+ ที่เกิดจะวิ่งไปชนอะตอมของตะกั่วที่ใช้ทำแคโทด (cathode) ก็จะถ่ายทอดพลังงานให้แก่อะตอมของตะกั่วซึ่งอยู่ที่สภาวะพื้นและจะถูกกระตุ้นไปอยู่ที่สภาวะกระตุ้น เมื่อกลับสู่สภาวะพื้นก็จะปล่อยพลังงานออกมายในรูปรังสีแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation) ซึ่งมีถูกยณะเฉพาะเป็นແນبنของตะกั่ว ลักษณะของหลอดโดยว์แคโทด โดยทั่วไปจะมีลักษณะดังรูปที่

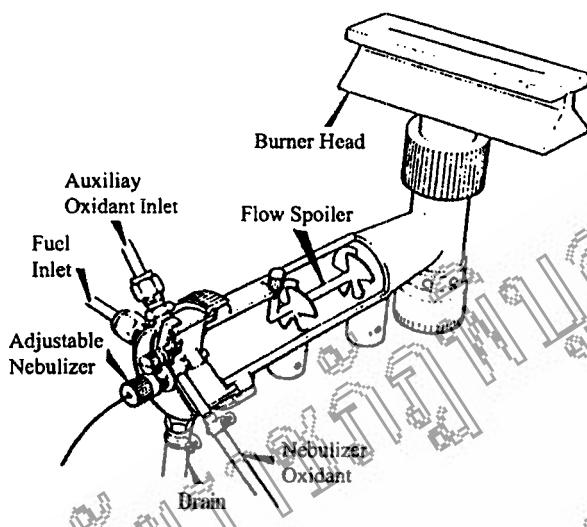
2.6



รูปที่ 2.6 ลักษณะของหลอดโดยว์แคโทด [6]

2. ระบบเผาสาร

เป็นระบบที่ทำการเปลี่ยนสภาพของสารละลายให้กลายเป็นอะตอน อาจเรียกอีกชื่อหนึ่ง เป็นการสร้างอะตอน (atomizer) อุปกรณ์ส่วนนี้ประกอบด้วยอุปกรณ์ย่อย 2 ส่วน คือ ส่วนที่เป็นตัว สร้างละออง (nebulizer) และส่วนที่เป็นตัวเผา (burner) และคงดังรูปที่ 2.7



รูปที่ 2.7 ระบบเผาสาร [6]

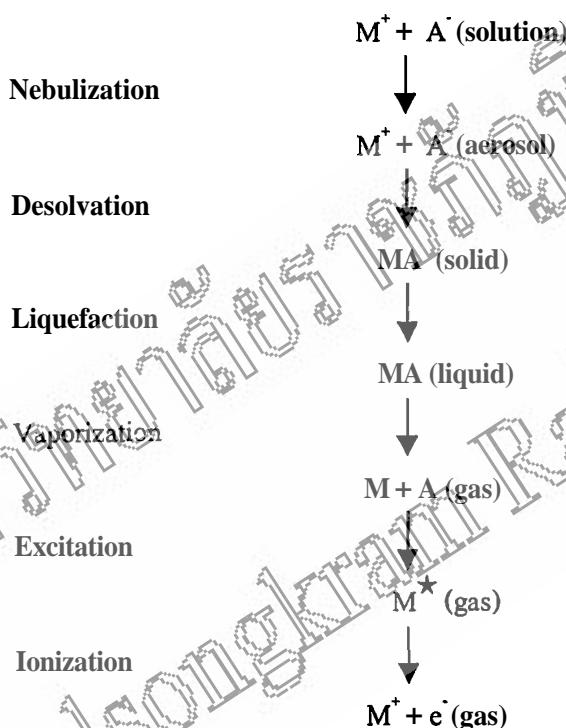
ตัวสร้างละอองเป็นส่วนที่สารละลายถูกทำให้เป็นละอองฟอยล์เด็ก ๆ ผสมกับเชื้อเพลิงและ ตัวออกซิไดส์ ส่วนตัวเผาจะทำให้รากลายมีน้ำ汽มีส่วนอิสระทำให้สารตัวอย่างจะถูกกลืนพลงงาน ความร้อนจากเปลวไฟกลายเป็นไออกซอม (vaporization) ได้ง่ายขึ้น ดังแสดงในรูปที่ 2.8 เปลาไฟที่ เกิดจากการเผาใหม่ของเชื้อเพลิงชนิดต่าง ๆ ให้อุณหภูมิต่าง ๆ กันและทำหน้าที่คล้ายเซลล์การดูด กลืนแสง (absorption cell) เปลาไฟที่ใช้กันโดยทั่วไปในเครื่องวัดการดูดกลืนแสงโดยอะตอน ได้ แก่

- อากาศ/ไพรเพน ให้เปลวไฟที่มีอุณหภูมิต่ำสุดคือ ประมาณ $1,900^{\circ}\text{C}$ ซึ่งร้อนพอที่จะ ทำให้เกิดอะตอนอิสระของชาตุได้หลายชาตุ เช่น ทองแดง ตะกั่ว โพแทสเซียม โซเดียม และ สังกะสี ถ้าชาตุที่ต้องการวิเคราะห์คำร่องอยู่ในของผสมที่มีส่วนประกอบหรือโครงสร้างซับซ้อน ชาตุนั้นอาจเกิดการประกอบทนไฟ เช่น refractory oxide อยู่ภายในเปลวไฟ เมื่อเปลวไฟนั้นร้อน ไม่พอที่จะทำให้สารประกอบแตกตัวอย่างสมบูรณ์

- อากาศ/อะเซทีลีน เป็นเพลวไฟที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในเพลวไฟชนิดนี้มีอุณหภูมิประมาณ $2,300^{\circ}\text{C}$ และนิยมใช้ในการวิเคราะห์ธาตุแทรนซิชัน

- ในตรัสรอกไชค์/อะเซทีลีน เป็นเพลวไฟที่ให้ความร้อนมากที่สุดที่อุณหภูมิประมาณ $3,000^{\circ}\text{C}$ นิยมใช้เพลวไฟชนิดนี้สำหรับการเกิดอะตอมอิสระของธาตุที่เปลี่ยนเป็นอะตอมได้ยาก เช่น โนรอน อะลูมิเนียม ซิลิกอน และธาตุหายาก (rare-earth element)

สิ่งสำคัญที่จะทำให้การวิเคราะห์ธาตุโดยวิธีการดูดกลืนแสงโดยอะตอมนี้ได้ผลดีเพียงไร นั่นจะขึ้นอยู่กับการเกิดอะตอมอิสระซึ่งคำรงอยู่ที่สภาพพื้นโดยใช้ความร้อนจากเพลวไฟดังกล่าว มาแล้ว



รูปที่ 2.8 กระบวนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเพลวไฟ[6]

3. ตัวแยกแสง (Monochromator)

ตัวแยกแสงทำหน้าที่ในการแยกคลื่นแสงจากแหล่งกำเนิดแสงให้ได้ความขาวคลื่นที่ต้องการออกเป็นแผ่นหรือเป็นช่วงคลื่นแสงออกเป็นแผ่นหรือเป็นช่วงที่แคบ ๆ เช่น พิลเตอร์ หรือตัวแยกแสง ตัวอย่าง ตัวแยกแสงที่ใช้ในเครื่องมือการคุณคลื่นแสงโดยอัตโนมัติ ได้แก่ ปริซึม (diffraction grating)

4. ดีเทกเตอร์ (Detector)

ดีเทกเตอร์จะทำหน้าที่ เมื่อมองดวงตาที่จะแปลงความเข้มของแสงให้เป็นกระแสไฟฟ้า ปกติแล้วจะเป็นหลอดไฟฟลูออโรฟาร์ม (photomultiplier tube) ซึ่งเป็นเครื่องวัดความเข้มแสงที่ผ่านออกจากการตัวอย่างและอ้างอิง (reference) เปรียบเทียบความแตกต่างของความเข้มแสงที่เกิดขึ้น โดยวัดในเทอมของสัญญาณดีเทกเตอร์ต่อวัตต์ของกำลังบาง ถ้าเป็นหลอดไฟฟลูออฟาร์ม เออร์แบบให้พลังงานรังสีเป็นหลอดสูญญากาศเหมือนกับหลอดไฟฟ้าแต่ให้กำลังขยายของสัญญาณได้สูงกว่ามากคืออาจใช้แฟลกเตอร์ของการขยายถึง 10^8 เท่า ทั้งนี้เพื่อมีการเพิ่มน้ำหนักงาน อิเล็กตรอนเริ่บกว่าเชกันคาร์บอไนต์ (secondary electron) ที่หลุดออกจากพื้นที่พิวของไดโโนด (dynodes) ซึ่งทำด้วยโลหะอัลลอยได

5. เครื่องประมวลผลและอ่านผล (Data system and read-out units)

ซึ่งถูกทำมาตามฐานให้สามารถอ่านค่าการคุณคลื่นแสงหรือค่าการถ่ายแสงได้โดยตรง

2.4.2 การทำปริมาณวิเคราะห์ด้วยเทคนิคการคุณคลื่นแสงโดยอัตโนมัติ

ในการพิสูจน์สารตัวอย่างในค่ายนี้ต้องรบกวนและสารตัวอย่างเดียวอาจจะทำการวิเคราะห์ได้ยาก ๆ โดยเทียบกับสารมาตรฐานที่ทราบความเข้มข้นแน่นอนแล้ว วิธีที่นิยมใช้กันทั่ว ๆ ไป โดยปรับสัญญาณที่ได้จาก blank ให้เป็นศูนย์ แล้วจึงวัดค่าการคุณคลื่นแสงของสารละลายน้ำที่ความเข้มข้นต่าง ๆ กัน (4-5 ความเข้มข้น) เมื่อใช้เทคนิคการถ่ายเป็นอัตโนมัติไม่ใช้เปลวไฟ (flameless atomization technique) อาจใช้วัดพื้นที่พิก (peak area) หรือความสูงของพิก (peak height) และนำผลมาเขียนกราฟเพื่อหาความสัมพันธ์กับความเข้มข้นของสารละลายน้ำได้กราฟมาตรฐาน (calibration curve) ซึ่งอาจเป็นเส้นตรงหรือเส้นโค้งก็ได้ ในการเขียนกราฟอาจใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือเครื่องคำนวณทำงานได้ ถ้าให้เป็นเส้นตรงใช้ least squared fit แต่ถ้าเป็นเส้น

โถง อาจใช้เครื่องลากเส้น โถงให้ได้ พร้อมคำนวณความเข้มข้นให้ด้วยจากค่าที่วัดได้ของสารตัวอย่างซึ่งสะแគมาก

เครื่องมือวัดการคุณภาพลีนแสง โดยจะต้องมีองค์ประกอบหลักอย่างซึ่งบางส่วนจะต้องใช้ความระมัดระวังในการใช้งาน เพื่อไม่ให้เกิดอันตรายและบีดอาชญาการใช้งานให้บานานขึ้น การใช้เครื่องมือวัดการคุณภาพลีนแสง โดยจะต้องมีองค์ประกอบที่ต้องระวังกับแก๊สต่าง ๆ ที่ใช้สารไวไฟ กรด และสารพิษต่าง ๆ รวมถึงความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลตที่เกิดจากการเผาไหม้ การใช้ระบบความปลอดภัยสำหรับห้องปฏิบัติการทั่ว ๆ ไปไม่เพียงพอที่จะป้องกันความปลอดภัยได้เชิงควรทราบข้อระมัดระวังในการใช้งาน ได้แก่

- ระบบดูดไอพิน (Exhaust system) ในขณะใช้เครื่องวัดการคุณภาพลีนแสง โดยจะต้องโดยเฉพาะเพื่อลดผลกระทบของสารพิษซึ่งเป็นกระบวนการเป็นต้องกำจัดออกไปเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต่อผู้ตรวจวิเคราะห์ ดังนั้น Exhaust system จะต้องมีคุณภาพที่ดี ได้มาตรฐาน มีแรงดึงดูดอากาศไม่นำมากหรือน้อยเกินไป เพราะถ้าหากเกินไปอาจจะทำให้เปลวไฟไม่สม่ำเสมอแต่ถ้าน้อยเกินไปจะเกิดอันตรายต่อผู้ใช้และควรเปิดก่อนที่จะดูดปล่อยไฟหรือเปิดเตาเผาแบบกราไฟต์ (graphite furnace)

- ถังแก๊ส (Compressed gas cylinders) ควรมีที่เก็บถังแก๊สแยกออกจากกันห้องปฏิบัติการอยู่ในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทสะดวกและอุณหภูมิไม่สูงด้วยถังแก๊สอยู่ในแนวตั้ง (vertical) และมีโซ่รัดให้ติดกับผู้ที่ห้องโดยแก๊สจะมีสีแตกต่างกันตามชนิดของแก๊สและไม่ดันชนในการใช้แก๊สชนิดต่าง ๆ มีวาระปีกเปิดที่อยู่ใกล้เมืองในกรณีที่เกิดปัญหา มีน้ำยาตรวจเชื้อการริวของแก๊ส เช่น น้ำสนุ่นและ kob ครูชเช็ค เนื้อการรั่วอยู่เสมอและทุกครั้งที่เปลี่ยนถังแก๊ส

- ท่อน้ำแก๊ส (Gas hoses and connections) การใช้ท่อน้ำแก๊สที่มาจากการงานผู้ผลิตเครื่องมือและใช้ในระยะสั้นที่สุดจะมีการติดตั้งอย่างให้เกิดความเสียหายต่อท่อน้ำแก๊สและมีรอยต่อน้อยที่สุด ขนาดของหัวจะต้องพอดีกับมาตรฐานวัดและตัวเครื่องและการติดตั้งจะต้องแน่นพอ ในกรณีที่มีการติดตั้งแก๊สหลาบรนิคจะต้องมีการติดสัญลักษณ์ที่ห่อน้ำแก๊สเพื่อป้องกันการสับสน

- แก๊สอะเซทิลีน (Acetylene gas) แก๊สชนิดนี้จะต้องระมัดระวังในการใช้เพราะอาจเกิดระเบิดได้ โดยปฏิบัติตามนี้

- ห้ามใช้ห่อน้ำแก๊ส (tubing) เป็นโลหะทองแดง
- อย่าใช้ถังแก๊สที่มีความดันเกิน 105 kPa

- อุบัติเหตุที่ลีนสัมผัสกับโลหะทองแดง เงิน ทอง กลอรีนแก๊ส และกรีซ (grease)

5. ในครั้สออกไซด์ (Nitrous oxide) แก๊สชนิดนี้เป็นตัวช่วยให้เกิดการเผาไหม้ชนิดเดียวกับออกซิเจน และแข็งตัวได้ง่ายในอุณหภูมิปกติเวลาใช้จะต้องมีตัวให้ความร้อน (heater) เพื่อป้องกันการแข็งตัวและไม่ควรให้ถูกกับไขมัน เพราะจะทำให้เกิดการสันดาป

6. ตัวเผาสาร (Burner) ระวังอุบัติเหตุตัวเผาสารแบบอากาศ-อะเซทิลีนกับเพลวไฟอะเซทิลีน ในครั้สออกไซด์ เพราะตัวเผาสารชนิดนี้ไม่ทนความร้อนและอาจเกิดความเสียหายได้ แต่สามารถใช้ตัวเผาสารอะเซทิลีนในครั้สออกไซด์กับเพลวไฟอากาศ-อะเซทิลีนได้ อุบัติเหตุอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได้ เช่น การถูกเผาสารออกซิเจนสูงมาเป็นตัวออกซิแดนต์ (oxidant) และไม่ควรให้ liquid trap ถูกอุดตัน โดยสารละลายที่ออกมากจากเครื่องเพราะอาจเกิดระเบิดได้ ควรปิดเพลวไฟก่อนที่จะทำความสะอาดตัวเผาสารและใช้ถุงมือจับตัวเผาสารเพราะอาจขังร้อนจัด

7. รังสีอัลตราไวโอเลต (Ultraviolet radiation) หลอดข้อโลว์แคลโรคและหลอด electrodeless discharge รวมทั้งเตาเผาแบบคราฟต์สามารถให้แสงอัลตราไวโอเลตได้จริงๆ ควรมองตรงๆ และควรมีแผ่นกระดาษป้องกันแสงหรือใช้เว้นตาป้องกันแสงอัลตราไวโอเลต

8. อันตรายจากความร้อน (Heat hazards) เพลวไฟ เตาเผาแบบคราฟต์ (graphite furnace) และตัวเผาสารจะมีอุณหภูมิสูง ควรจะมีกระดาษป้องกันความร้อนและไม่ควรจับต้องหรือทำความสะอาดตัวเผาสารในขณะร้อน

9. ตรวจสอบความปลอดภัย (Safety Check)

- 1) ควรปิดวาล์วแก๊สทุกครั้งที่เลิกใช้งาน
- 2) ตรวจคุณภาพงานอุบัติเหตุให้มีสารเคมีหรือสารไวไฟ
- 3) เปิดคุณภาพพิเศษและตรวจเช็คการทำงาน
- 4) ใส่ตัวเผาสาร ที่ถูกต้องและล็อกตัวสร้างคล่องตัวให้แน่น
- 5) ตรวจคุณภาพแก๊สว่าใช้ถูกต้องและไม่มีรอยร้าว
- 6) เปิดแก๊สให้มีความดันตามที่ปรากฏในคู่มือของเครื่อง
- 7) ปิดกระดาษป้องกันแสง (flame shield) และชุดแก๊สตามคู่มือ

2.5 เอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโตมิเตอร์ (X-ray diffractometer, XRD) [7-8]

ในการหาโครงสร้างผลึกสามารถตรวจสอบโดยการวิเคราะห์ด้วยรังสีเอกซ์ รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (electromagnetic radiation) ที่มีพลังงานสูงและมีความยาวคลื่นสั้น โดยมีความยาวคลื่นในลำดับเดียวกับระเบทางระหว่างอะตอมของวัสดุของแข็ง เมื่อถูกดึงของรังสีเอกซ์ กระบวนการวัสดุของแข็งจะเกิดการกระเจิง (scatter) ในทุกทิศทาง เนื่องจากอะตอมหรือไอออนที่อยู่ในทางเดินของรังสีเอกซ์ ปัจจุบันอาจกล่าวได้ว่าเป็นเทคนิคที่ใช้หาโครงสร้างของสารที่ได้รับความเชื่อถือมากที่สุดคือ เทคนิคเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กชัน (X-ray diffraction)

รังสีเอกซ์เป็นคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าที่มีความยาวคลื่นตั้งแต่ $0.1\text{--}100 \text{ \AA}$ เมื่อถูกรังสีเอกซ์ที่มีความยาวคลื่นใกล้เคียงกับระเบทางระหว่างระนาบ (interplanar spacing) ของหลักเข้าสู่ผลึกสารจะทำให้รังสีเอกซ์เกิดการเลี้ยวเบน (diffraction) ได้ ดังนั้นถ้าทราบความยาวคลื่นของรังสีเอกซ์ก็สามารถคำนวณหาระยะห่างระหว่างระนาบของผลึกสารนั้นได้โดยอาศัยการอธิบายด้วยกฎของแบร็กค์ (Bragg's law) จะได้ว่า

$$\text{เมื่อ } 2ds\sin\theta = n\lambda \quad (2.9)$$

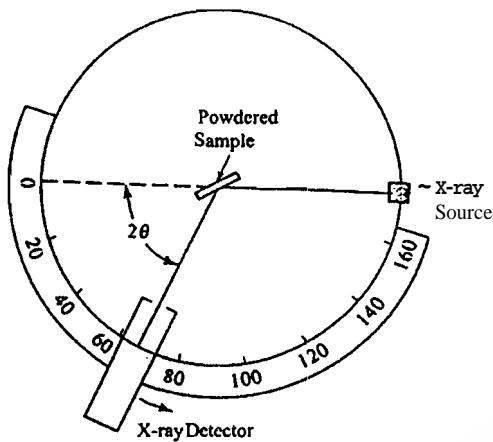
d = ระยะห่างระหว่างระนาบ (หรือเรียกว่า d -spacing)

θ = มุมของแบร็กค์ (Bragg's angle)

λ = ความยาวคลื่นรังสีเอกซ์

$n = 0, 1, 2, 3, \dots$

ในการถ่ายภาพการเลี้ยวเบนของรังสีเอกซ์ในผลึกจะใช้เครื่องมือที่เรียกว่าเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโตมิเตอร์ โดยมีลักษณะคล้ายๆ ดังรูปที่ 2.9



รูปที่ 2.9 ส่วนประกอบของเอกซ์เรย์ดิฟเพรนก้าโนมิเตอร์ [8]

2.6 กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องภาพ (Scanning Electron Microscope, SEM) [9]

กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องภาพมีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาลักษณะภายในของสารตัวอย่างอิสระทั้งในกำลังขยายอย่างกว้างขวางอย่างต่อเนื่อง ใกล้เคียงกับกล้องจุลทรรศน์แบบธรรมดานั้น แต่สามารถให้กำลังขยายสูงสุดได้เทียบเท่ากับ TEM (Transmission Electron Microscope) การแยกแยะรายละเอียดของภาพ (resolving power) มีความเป็นไปได้ถึง 3 นาโนเมตร นอกเหนือนั้นแล้วกล้องชนิดนี้ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้มีโอกาสคัดแปลงต่อเดินอุปกรณ์อื่น ๆ เพื่อให้มีการแสดงผลในรูปต่าง ๆ เช่นการวิเคราะห์รัตการคำนวณมวลและปริมาตร กล้องชนิดนี้เหมาะสมกับการวิจัยพื้นฐานมากที่สุดยังสืบเนื่องมาจากวิธีที่มีความรวดเร็วของเวลาที่ใช้ในการศึกษาด้วย TEM

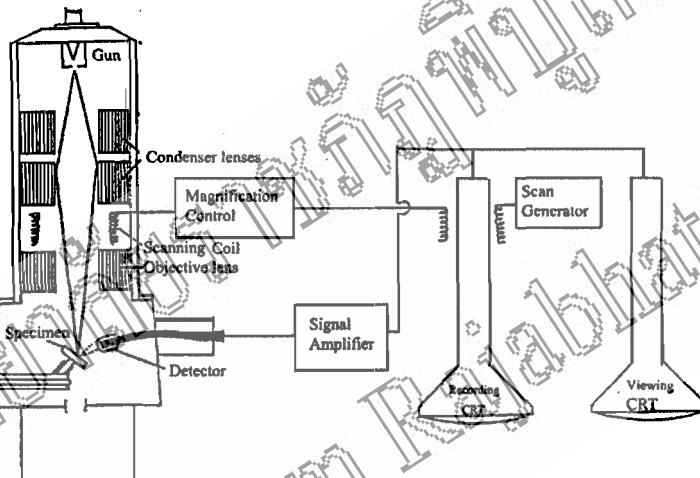
ส่วนประกอบสำคัญของ SEM ประกอบด้วย

1. Vacuum และ Column

2. Electronic console และ CRT

ระบบสูญญากาศ ประกอบด้วย mechanical และ diffusion หรือบางแบบมี ion getter pump ซึ่งมีหน้าที่ทำให้มีสูญญากาศ ภายในคอลัมน์ (column) ของ SEM ประกอบด้วยลำแสงอิเล็กตรอน (electron beam) ซึ่งเป็นแหล่งกำเนิดแสงสว่างซึ่งจะถูกรวมให้เป็นจุดขนาดเล็กประมาณ

3-6 นาโนเมตร จะถูกบังคับให้เคลื่อนตัวลงด้วยเลนส์วัตตุ (objective lens) พร้อมทั้งถูกบังคับให้เคลื่อนที่ไปในทิศทางหนึ่งทิศทางใดบนพื้นผิวของตัวอย่างด้วยเครื่องที่ทำให้เกิดการส่องกราด (scanning generator) ซึ่งอยู่ระหว่าง condenser lens ลำแสงของอิเล็กตรอนนี้ซึ่งเรียกว่าไฟนาร์ อิเล็กตรอน (primary electron) จะถูกโฟกัสตามตัวอย่างตามต้องการด้วยเลนส์วัตตุ เมื่อไฟนาร์ อิเล็กตรอนกระแทบบนตัวอย่างซึ่งอยู่ภายใน specimen chamber จะทำให้เกิดกลุ่มของอิเล็กตรอนชุดที่ 2 เรียกเซกันดาร์อิเล็กตรอน (secondary electron) ออกจากผิwtัวอย่างและจะถูกรวบรวมด้วย electron collector จะส่งผ่านท่อน้ำแสลงเข้าสู่เครื่องขยายสัญญาณ (signal amplifier) ซึ่งทำหน้าที่ขยายสัญญาณแล้วแปลงสัญญาณให้เกิดภาพบนจอโทรทัศน์ (CRT) และบันทึกภาพในเวลาเดียวกัน



รูปที่ 2.10 ส่วนประ楫ของเครื่องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด [9]

27 การวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermal analysis) [10-11]

การวิเคราะห์ทางความร้อนเป็นเทคนิคที่มีประโยชน์อย่างมากในการศึกษาวิเคราะห์สารเเพระสาร แสดงสมบัติทางความร้อนของสารได้หลายอย่าง ซึ่งการวิเคราะห์ทางความร้อนนี้จะเป็นการติดตามผลการเปลี่ยนแปลงสมบัติเฉพาะของสาร โดยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิ ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนี้จะแตกต่างไปขึ้นกับชนิดของสาร การวิเคราะห์ทางความร้อนเป็นเทคนิคที่ใช้ในการหาอุณหภูมิกลายแก้ว (glass transition temperature, Tg) และอุณหภูมิการหลอมด้วย (melting temperature, Tm) ซึ่งอุณหภูมนี้จะมีการเปลี่ยนแปลงพลังงานของตัวมันเองอย่างชัดเจน โดยเครื่อง DTA จะใช้วิธีการวัดการเปลี่ยนแปลงพลังงานโดยเปรียบเทียบกับอุณหภูมิที่ให้แก่สารแล้ว แสดงออกมาในรูปกราฟ DTA เรียกว่า เทอร์โมแกรม (thermogram) โดยทั่วไปแล้วเครื่อง DTA จะใช้สารมาตรฐานเป็นตัวเปรียบเทียบซึ่งสารมาตรฐานนี้จะต้องมีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมน้อยมาก หรือไม่มีการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิเลยในช่วงที่ใช้ในการทดลอง สารมาตรฐานที่ใช้ เช่น อัลูมินา (alumina) จะมีช่วงอุณหภูมิใช้งานสูงถึง 1500 องศาเซลเซียส จึงจะบอกรถึงพลังงานแตกต่างของสารตัวอย่างกับสารมาตรฐานที่อุณหภูมิต่าง ๆ ซึ่งจะบอกถึงพลังงานที่สารตัวอย่างคุณเข้าไปหรือหายออกมาก

เทอร์โมแกรมเมตรี อนาไลซีส (Thermogravimetry analysis, TGA)

เป็นเทคนิคที่ใช้ศึกษาความเสถียรทางความร้อนซึ่งจะศึกษาการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเปรียบเทียบกับอุณหภูมิสำหรับเทคนิค TGA นี้แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

ไอโซเทอร์มอล เทอร์โมแกรมเมตรี (isothermal gravimetry) เป็นการศึกษาโดยวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเปรียบเทียบกับเวลา โดยที่อุณหภูมิคงที่ตลอดการทดลอง ซึ่งอุณหภูมิที่ใช้จะมีผลต่อการถ่ายตัวถ่ายในการทดลองใช้อุณหภูมิสูงการถ่ายตัวจะเกิดได้เร็วกว่าการทดลองที่ให้อุณหภูมิต่ำ

non-iso-isothermal เทอร์โมแกรมเมตรี (non-isothermal gravimetry) เป็นการศึกษาโดยวัดการเปลี่ยนแปลงน้ำหนักของสารเทียบกับเวลาและอุณหภูมิในระบบที่มีการให้ความร้อนคงที่ ใน การวิเคราะห์จะทำในชั้นบรรยากาศของแก๊สเฉื่อย เช่น ในไตรเจน เพื่อกำจัดไอของสารและแก๊สออกซิเจนที่เดิมจาก การถ่ายตัวออกจากระบบ ผลที่ได้แสดงในรูปกราฟความสัมพันธ์ระหว่างน้ำหนักกับอุณหภูมิที่ได้เรียกว่า เทอร์โมแกรม (thermogram)

2.8 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

J. James and M. Subba [12] ศึกษาการวิเคราะห์ทางความร้อนของแกลูบข้าวที่ทำการเผาจนเป็นถ่านโดยเทคนิคเทอร์นอลแกรเวิมตริกอะนาไลซิส (TGA) และคิฟเฟอร์เรียลเซี๊บลเทอร์มอโลนาไอลซิส (DTA) และเส้นที่แสดงถึงความร้อนที่เท่ากัน การศึกษาเกี่ยวกับความร้อนนี้ อธิบายถึงตำแหน่งที่ดีของการแยกเซลลูโลสและลิกนินซึ่งเป็นองค์ประกอบอินทรีย์ของแกลูบข้าว ลักษณะเด่นของ ชิลิกาแกลูบถ่านนี้จะอยู่ในชั้นต่ำของโครงสร้างโดยกล่องจุดทรงรูปสามเหลี่ยมแบบส่องใจด้วยเอกซ์เรย์ฟเฟรนซ์ โนมิเตอร์และอินฟราเรดスペกตรัสโคปี (infrared spectroscopy) ส่วนการควบคุมการแยกเกี่ยวกับความร้อนของแกลูบข้าวจะแสดงถึงวิธีการที่เหมาะสมสำหรับการปล่อยแบบอิสระของชิลิกา

V. P. Della และคณะ [13] วัดอุปประสงค์ของงานวิจัยนี้เพื่อเป็นการพัฒนาวิธีการ ได้มาซึ่ง ชิลิกาและลักษณะของชิลิกาด้วยการพิจารณาพื้นผิวด้วยชิลิกาจากถ่านแกลูบปริมาณของชิลิกาจะเพิ่มขึ้นหลังจากการเผาจนเป็นถ่าน ที่อุณหภูมิและเวลาต่าง ๆ 95% ของผงชิลิกาจะได้หลังจากเผาที่อุณหภูมิ 700°C คือเพิ่มจาก $54 \text{ m}^2/\text{g}$ เป็น $81 \text{ m}^2/\text{g}$

R. V. Krisnarao และคณะ [14] ศึกษาการสังเคราะห์ชิลิกาจากแกลูบ โดยใช้ 3 กระบวนการ วิธีแรกทำได้โดยการเผาใหม่ขั้นตอนเดียว, วิธีที่สองทำได้โดยการเผาใหม่ด้วยฟลูอิಡิซ์เบด (fluidized Bed) และวิธีสุดท้ายนำมาสักด้วยกรด การสังเคราะห์ชิลิกาอันดับแรก นำแกลูบมาแช่ด้วยกรด HCl 0.1 โอมลต่อลิตรเป็นเวลา 3 ชั่วโมง และนำไปเผาโดยการเผาของแก๊สยกซิเจน ที่อุณหภูมิต่างกันคือ $500, 600, 700$ และ 800°C เป็นเวลา 45 หรือ 60 นาที หลังจากนั้นคำนวณหาพื้นที่ผิวจำเพาะของผลิตภัณฑ์ที่ได้ วิธีการเผาใหม่ขั้นตอนเดียวที่ดีที่สุดคือ ที่อุณหภูมิ 700°C เป็นเวลา 60 นาที ซึ่งจะทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่มีรูปร่างไม่แน่นอนมีความบริสุทธิ์ 99.9 % และคำนวณหาพื้นที่ผิวจำเพาะของชิลิกา (SiO_2) ได้ $315 \pm 5 \text{ m}^2/\text{g}$ และเผาภายใต้การไหลงของแก๊สออกซิเจนที่อุณหภูมิ 600°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง จะได้ชิลิกาที่มีความบริสุทธิ์ 99.8 % และมีพื้นที่ผิวจำเพาะ $331 \pm 6 \text{ m}^2/\text{g}$ วิธีที่สองทำได้โดยการเผาใหม่ด้วยฟลูอิడิซ์เบด ได้ชิลิกาที่มีความบริสุทธิ์ 97.6 % มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง $378 \pm 5 \text{ m}^2/\text{g}$ และวิธีสุดท้ายนำแกลูบไปสักด้วย NaOH 1 โอมลต่อลิตร 8.9 เป็นเทคนิคที่ได้ชิลิกาที่มีความบริสุทธิ์ 96.6 % มีพื้นที่ผิวจำเพาะสูง $404 \pm 5 \text{ m}^2/\text{g}$

ศุภกร ภู่เกิด และบะภาพกตร นีระพจน์ [2] ได้ทำการเตรียมชิลิกอน ไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์จากแกลูบข้าวโดยนำแกลูบข้าวมาแช่ด้วยกรด HCl ที่มีความเข้มข้น 1, 2, 3 และ 4 โอมลต่อลิตรเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ล้างให้แกลูบมีสภาพเป็นกลางอบให้แห้ง แล้วนำไปเผาที่อุณหภูมิ 800,

900, 1000 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากการศึกษาโครงสร้างด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรนซ์คอมพิเตอร์พบว่า เถ้าที่ไม่ได้แช่กรดเพาท์อุณหภูมิ 1000 °C เท่านั้นมีความเป็นผลลัพธ์ เมื่อวิเคราะห์องค์ประกอบของถ้าแกลบด้วยเครื่อง XRF พบรากุจามากโดยที่อุณหภูมิ 1000 °C ประมาณของซิลิกอนไดออกไซด์ ในถ้าแกลบที่ได้จากการแช่แกลบด้วยกรดจะมีค่ามากกว่าถ้าแกลบที่ไม่ได้แช่แกลบด้วยกรด แกลบที่แช่กรด HCl ความเข้มข้น 3 มอลต่อลิตร หาที่อุณหภูมิ 1000 °C จะมีปริมาณซิลิกอนไดออกไซด์สูงสุด 99.61%

เรวัฒน์ เหล่าไฟนูล์ และคณะ [15] ทำการวิเคราะห์เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณของซิลิกอนไดออกไซด์ในแกลบข้าวเหนียวคำที่เผาที่อุณหภูมิ 1000 °C ในจังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งวิเคราะห์ด้วยเทคนิค Matrix-flushing โดยใช้เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟเฟรนซ์คอมพิเตอร์ ปรากฏว่าซิลิกอนไดออกไซด์ในแกลบข้าวเหนียวคำที่เผาที่อุณหภูมิ 1000 °C เป็นเวลา 12 ชั่วโมงได้ปริมาณของซิลิกอนไดออกไซด์ในรูปผลึกคิดเป็น 15.63% โดยนำหัวน้ำ

N. Yalcin และ V. Sevinc [1] ได้ศึกษาการเตรียมซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบโดยนำแกลบมาแช่ในสารละลายของกรดและคั่มนและเผาที่ 600 °C แล้วศึกษาการกระจายตัวขนาดและรูปร่างลักษณะของซิลิกาที่ได้

H. Riveros และ C. Garza [16] ได้เตรียมซิลิกาจากแกลบเพื่อใช้ในการผลิตเซลล์แสงอาทิตย์ โดยศึกษาการเตรียมให้ได้ซิลิกาบริสุทธิ์ 99.98% นอกจากนี้บ่วงพนวนมีแคโลซีบีมเป็นสารเจือปนดี 100 ส่วนในล้านส่วน (part per million, ppm) และหากเพิ่มไปที่เหมาะสมในการเตรียมโดยพิจารณาอัจฉริยะในการเผา อุณหภูมิ

S. Huang และคณะ [17] ได้ศึกษาการได้ถ้าขาวจากแกลบข้าวโดยวิธีฟลูอิไดซ์เบดใช้เม็คฟลูอิไดซ์เบดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 90 มิลลิเมตร ได้ผงซิลิกาที่มีความบริสุทธิ์และมีเหล็กปนอยู่เล็กน้อย

บทที่ 3

วิธีการทดลอง

3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง

- เครื่องอะตอมนิกแอบสอร์ฟชันスペกโโทร โฟโตมิเตอร์ (Atomic Absorption Spectrophotometer, AAS) รุ่น AA-6200 ผลิตโดยบริษัท Shimadzu ประเทศญี่ปุ่น
- เตาลม (hot air) รุ่น ULE 500 ผลิตโดย ประเทศไทยพัฒนาธุรกิจสารเคมีและเคมีภัณฑ์
- เตาเผา (furnace) ขนาด 1100°C รุ่น RWE 1100 ผลิตโดยบริษัท Carbolite ประเทศอังกฤษ
- เครื่องชั่ง (balance) 2 ตำแหน่ง รุ่น PG 2002-S ผลิตโดยบริษัท Mettler Toledo ประเทศสวิตเซอร์แลนด์
- กล้องจุลทรรศน์เด็กตรอนแบบส่องกราด (Scanning Electron Microscope, SEM) รุ่น LEO 1450 VP ผลิตโดยบริษัท LEO ประเทศไทยพัฒนาธุรกิจสารเคมีและเคมีภัณฑ์
- เครื่องเอกซ์เรย์ดิฟฟรัคเตอร์ (X-ray diffractometer, XRD) รุ่น PW 3040160 X'Pert Pro consde ผลิตโดยบริษัท Phillips ประเทศเนเธอร์แลนด์
- เครื่องวิเคราะห์ทางความร้อน (Thermogravimetric analyzer) รุ่น TGA-7 บริษัท Perkin-Elmer ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

3.2 สารเคมี

- กรดไฮdroคลอริก (hydrochloric acid, HCl) 37% $d = 1.19 \text{ kg/L}$ AR. grade ผลิตโดย บริษัทMerck ประเทศไทยพัฒนาธุรกิจสารเคมีและเคมีภัณฑ์
- สารละลายน้ำตรารูจานแมกนีเซียม (standard solution of magnesium for AAS) ผลิตโดย บริษัทMerck ประเทศไทยพัฒนาธุรกิจสารเคมีและเคมีภัณฑ์
- สารละลายน้ำตรารูจานโพแทสเซียม (standard solution of potassium for AAS) ผลิตโดย บริษัทMerck ประเทศไทยพัฒนาธุรกิจสารเคมีและเคมีภัณฑ์

3.3 การเตรียมตัวอย่างแกลบ

งานวิจัยนี้ได้นำแกลบข้าวเจ้าจากโรงสีข้าวในจังหวัดพิษณุโลก

3.4 การเตรียมตัวอย่างสำหรับการตรวจวิเคราะห์

1. ชั้งแกลบมา 100 กรัม ล้างทำความสะอาดด้วยน้ำ แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
2. นำแกลบที่อบจนแห้งแล้ว มาแช่ในกรดไฮโดรคลอริก ที่เข้มข้น 1, 2, 3 และ 4 โมลต่อลิตร เป็นเวลา 24 ชั่วโมง
3. จากนั้นนำแกลบมาล้างด้วยน้ำจนหมดความเป็นกรด แล้วอบให้แห้งที่อุณหภูมิ 120°C เป็นเวลา 3 ชั่วโมง
4. นำแกลบที่อบจนแห้งแล้วไปเผาที่อุณหภูมิ $600^{\circ}\text{C} - 1100^{\circ}\text{C}$ ระยะเวลาที่ใช้ 2 ชั่วโมง
5. นำเดาที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิต่าง ๆ ไปทำการบดให้ละเอียดแล้วนำไปใส่ในแคปซิเคทอร์ จากนั้นนำไปตรวจหาคุณลักษณะ

3.5 วิธีการเตรียมตัวอย่างเพื่อตรวจหาคุณลักษณะของผงชิลิกอนໄ/doxylite

3.5.1 วิธีการวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยแยกเรย์คิฟเฟอร์กัมมิเตอร์

หากโครงสร้างของผงชิลิกอนໄ/doxylite ที่เตรียมได้เทียบกับชิลิกอนໄ/doxylite มาตรฐาน ให้บันทึกตัวอย่างมาบดให้ละเอียดแล้วอัดลงในใบในแนบบรรจุสารตัวยเปอร์สเปคแล้วปิดผิวน้ำให้เรียบร้อยแล้วนำไปตรวจวิเคราะห์

3.5.2 วิธีการวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด

การเตรียมตัวอย่างเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องร้าด นำตัวอย่างที่แห้งไปขัดบนสตั๊บ (stub) ทองเหลืองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 เซนติเมตร โดยการใช้กาวเป็นตัวเชื่อมผิวล่างของตัวให้ติดอยู่บนสตั๊บ กาวที่ใช้จะต้องมีโลหะผสมหรือจะต้องเป็นสารที่เป็นตัวนำไฟฟ้า หลังจากนั้นต้องการติดตัวอย่างบนสตั๊บซึ่งขั้นตอนนี้เรียกว่า mounting แล้วจะต้องนำตัวอย่างไปจานผิวคั่วโดยเลกุลของโลหะใน vaccum evaporation หรือ sputtering units นาน 15 นาที

การ coating ที่ทำกันอยู่เป็นประจำ มักจะเริ่มจากการฉายผิวของตัวอย่างด้วยการบอนสี ก่อนเพื่อเพิ่มการนำไฟฟ้าและตามค่าของผิวบนตัวอย่าง ด้วยการบอนสี (Gold-Palladium)

ความหนาแน่นของแผ่นโนมเลกุลของโลหะดังกล่าวรวมทั้งแผ่นคาร์บอนซึ่งสามารถรักษาความกันไม่ยวาย 15 นาโนเมตร

ตัวอย่างที่ผ่านการ coating พร้อมที่จะนำไปตรวจวิเคราะห์โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒ได้ทันที ตัวอย่างเหล่านี้สามารถเก็บไว้ได้เป็นเวลานาน ทั้งนี้ต้องเก็บไว้ในตัวอย่างที่แห้งและปราศจากฝุ่นจากนั้นนำไปดูขนาดของอนุภาคด้วยเครื่องกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒

3.5.3 วิธีวิเคราะห์สารตัวอย่างโดยการสลายตัวทางความร้อน

นำแก้วที่เตรียมได้ตัวอย่างละประมาณ 20 มิลลิกรัมนำไปตรวจวิเคราะห์ด้วยเครื่อง TGA แล้ววิเคราะห์ผลที่ได้

Parameter	Condition	Condition	Load Temp
Final Temp	800 °C	End Condition	
Start Temp	50 °C	Load Temp	50 °C
Scanning Rate	20 °C/min	Go to Temp Rate	100.0 °C/min
Sample	10-20 mg		

3.6 การเตรียมสารละลายเพื่อทำการตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างในการดูดกลืนแสงโดยสะตอม

3.6.1 สารละลายน้ำตราชูนของแมกนีเซียม

สารละลายน้ำตราชูนของแมกนีเซียมที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กันเตรียมได้จากสารละลายน้ำตราชูนเข้มข้น 1000 ppm เตรียมสารละลายน้ำตราชูนแมกนีเซียมความเข้มข้นดังนี้ 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 และ 0.6 ppm โดยใช้ในโคลนปีเปตดูดสารละลายน้ำตราชูนแมกนีเซียม 1000 ppm น้ำดังนี้ 2.5, 5.0, 7.5, 10.0, 12.5, และ 15.0 ในโคลนติดตามลำดับ ใส่ลงในขวดวัดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตรปรับปริมาตรด้วยสารละลายน้ำตราชูน ให้โคลนอริก 1% จนครบปริมาตรแล้วถ่ายสารละลายน้ำตราชูนในขวดพลาสติก

3.6.2 สารละลายน้ำตราชูนของโพแทสเซียม

สารละลายน้ำตราชูนของโพแทสเซียมที่มีความเข้มข้นต่าง ๆ กันเตรียมได้จากสารละลายน้ำตราชูนโพแทสเซียมเข้มข้น 1000 ppm โดยเตรียมสารละลายน้ำตราชูนที่มีความเข้มข้นดังนี้ 0.05, 0.1, 0.15, 0.2 ppm โดยใช้ในโคลนปีเปตดูดสารละลายน้ำตราชูน โพแทสเซียมเข้มข้น 1000 ppm

นา 1.25, 2.50, 3.75, และ 5.00 ไมโครลิตร ตามลำดับใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 25 มิลลิ ลิตร ปรับปริมาตรด้วยสารละลายน้ำด้วยไฮโดรคลอริก 1% จนครบปริมาตรแล้วถ่ายสารละลายน้ำใส่ลงในขวดพลาสติก

3.6.3 การเตรียมสารละลายน้ำตัวอย่างจากผงซิลิกอนไดออกไซด์สำหรับการตรวจวิเคราะห์ด้วยเทคนิค AAS

1. ชั่งตัวอย่าง 0.5 กรัม ใส่ลงในบีกเกอร์ขนาด 50 มิลลิลิตร เติมน้ำด้วยไฮโดรคลอริก เข้มข้นลงไปจำนวน 25 มิลลิลิตรคนให้ทั่ว
2. ทำการย้อมตัวอย่างโดยนำไปต้มบนเตาความร้อนจนเหลือปริมาตรน้ำสารละลายน้ำตัวอย่างประมาณ 5-10 มิลลิลิตร
3. ปล่อยให้ตัวอย่างเย็นลงแล้วกรองสารละลายน้ำที่เหลือ (ดูยกระยะกรองเบอร์ 42) ใส่ลงในขวดปริมาตรขนาด 25 มิลลิลิตร
4. ปรับปริมาตรด้วยสารละลายน้ำด้วยไฮโดรคลอริก 1% จนครบปริมาตร
5. ถ่ายสารละลายน้ำตัวอย่างที่ได้ใส่ลงในขวดพลาสติก
6. นำไปวัดหาปริมาณโลหะโดยใช้ AAS และเขียนกราฟมาตรฐานซึ่งเป็นระหว่างค่าการดูดกลืนแสง (absorbance) กับความเข้มข้น (concentration)

บทที่ 4

ผลการทดลอง

4.1 ผลทดสอบที่เหมาะสมในการเตรียมชิลิกอนໄคออกไซด์

ในการทดลองนี้ได้ทำการเตรียมชิลิกอนໄคออกไซด์จากแกลบโดยนำแกลบมาเผาที่อุณหภูมิ $600^{\circ}\text{C} - 1100^{\circ}\text{C}$ เป็นเวลา 2 ชั่วโมง เพื่อทำการทดสอบที่เหมาะสมในการเตรียมชิลิกอนໄคออกไซด์และใช้ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกตั้งแต่ 1, 2, 3 และ 4 โมลต่อลิตรเพื่อหาว่าความเข้มข้นใดเหมาะสมในการกำจัดสิ่งสกปรก แสดงผลดังตารางที่ 4.1

ตารางที่ 4.1 ผลลัพธ์ที่ได้จากการเผาแกลบที่อุณหภูมิต่าง ๆ

อุณหภูมิ ($^{\circ}\text{C}$)	ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก (โมลต่อลิตร)			
	1	2	3	4
600	ได้ผงสีดำและมีผงสีขาวปน	ได้ผงสีดำและมีผงสีขาวปน	ได้ผงสีขาวและมีผงสีดำปน	ได้ผงสีขาวและมีผงสีดำปน
700	ได้ผงสีขาวและมีผงสีดำปน	ได้ผงสีขาวปนดำ	ได้ผงสีขาวปนดำ	ได้ผงสีดำปนขาว
800	ผงสีขาวปนสีดำ	ผงสีขาว	ผงสีขาว	ผงสีขาว
900	ผงสีขาว	ผงสีขาว	ผงสีขาว	ผงสีขาว
1000	ผงสีขาว	ผงสีขาว	ผงสีขาว	ผงสีขาว
1100	ผงสีขาว	ผงสีขาว	ผงสีขาว	ผงสีขาว

จากตารางที่ 4.1 พบว่าเมื่อแกลบไชน์ที่ 900 , 1000 และ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงและความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกทุกความเข้มข้นได้ผงละเอียดสีขาว ส่วนที่ 800°C ที่ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกเท่ากับ 1 โมลต่อลิตร ได้ผงขาวปนดำเล็กน้อยส่วนที่ความเข้มข้นกรดไฮโดรคลอริก 2, 3 และ 4 โมลต่อลิตร ได้ผงละเอียดสีขาวเหมือนกับการแกลบไชน์ที่ 900 , 1000 และ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง จากนั้นจึงนำสภาวะการแกลบไชน์แกลบที่ 800°C ดังกล่าวมาทำการเปรียบเทียบเวลาโดยเผาที่เวลา 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมง เพื่อหาเวลาที่เหมาะสมในการเผาตัวอย่างแกลบได้ผลแสดงดังตารางที่ 4.2

ตารางที่ 4.2 เปรียบเทียบเวลาที่ใช้ในการเผาเกลบที่ 800°C ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก 2M

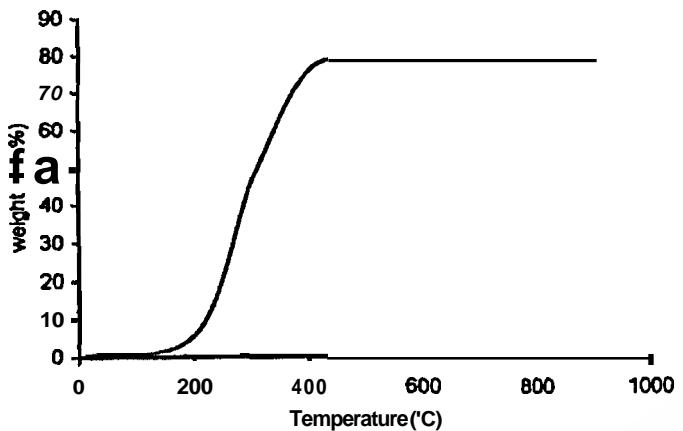
เวลา (ชั่วโมง)	อุณหภูมิ 800°C
1	เป็นเด็กสีขาว มีสีดำปน
2	เป็นผงสีขาว
3	เป็นผงสีขาว
4	เป็นผงสีขาว

สรุปได้ว่าสภาวะที่เหมาะสมคือนำเกลบมาถังด้วยกรดไฮโดรคลอริกที่มีความเข้มข้น 2M ลดต่ออัลตร้าและนำไปเผาที่อุณหภูมิ 800°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมงจะได้ผงละเอียดสีขาวที่คาดว่าจะเป็นผงซิลิกอนไดออกไซด์

4.2 ผลการวิเคราะห์แกลบโดยการถ่ายตัวทางความร้อน

ในงานวิจัยนี้ใช้เครื่อง TGA-7 ของ Perkin Elmer โดยผลที่ได้จากเทอร์โมแกรมแสดงถึงช่วงอุณหภูมิของการสูญเสียน้ำหนักของสารกับเมอร์เซนต์ของการสูญเสิน้ำหนักของสาร ดังรูปที่ 4.1

Parameter	Condition
Final Temp	800°C
Start Temp	50°C
Scanning Rate	$20^{\circ}\text{C}/\text{min}$
Sample Weight	10-20 mg
End Condition	Load Temp.
Load Temp	50°C
Go to Temp Rate	$100.0^{\circ}\text{C}/\text{min}$



รูปที่ 4.1 TGA เทอร์โมแกรมของแกลนตัวอย่าง

จากรูปที่ 4.1 เป็นเทอร์โมแกรมของแกลนตัวอย่างจากครึ่งวัดการสลายตัวทางความร้อนแสดงน้ำหนักที่สูญเสียไปของแกลนหัวกับอุณหภูมิ น้ำหนักที่สูญเสียไปของแกลนหัวกับอุณหภูมน้ำหนักของแกลนจะคงที่ที่อุณหภูมิ 500°C น้ำหนักของแกลนจะสูญหายไปประมาณ 78 % หมายความว่าหลังจากการเผาไหม้แกลนข้าวขังเหลือซิลิคัปะมาษ 22 % และໄโคะเจือนและน้ำส่วนน้ำที่สูญหายไปประมาณ 78 % เป็น H_2O และ CO_2 ภายใต้ความดันบรรยายกาศ

4.3 การตรวจหาโครงสร้างของผงชิลิกอนโดยอุกizaด์ที่เครื่องได้ด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโตมิเตอร์

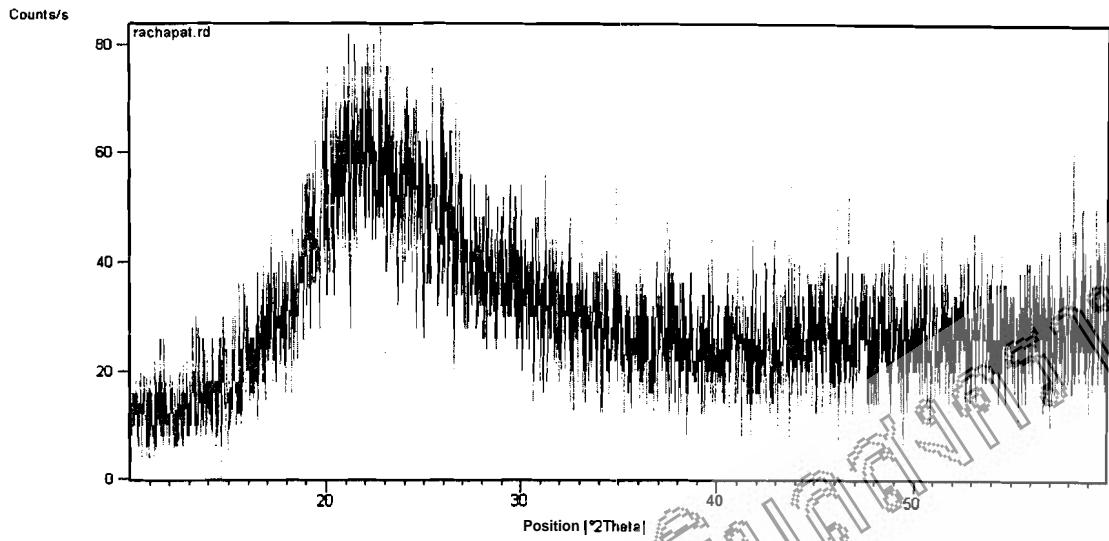
ทำการตรวจสอบหาโครงสร้างของแกลบแคลไนท์อุณหภูมิ 700, 800, 900 1000 และ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง ว่ามีโครงสร้างเป็นอย่างไรด้วยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโตมิเตอร์ ภายใต้สภาวะเงื่อนไขที่กำหนด

Measure Condition

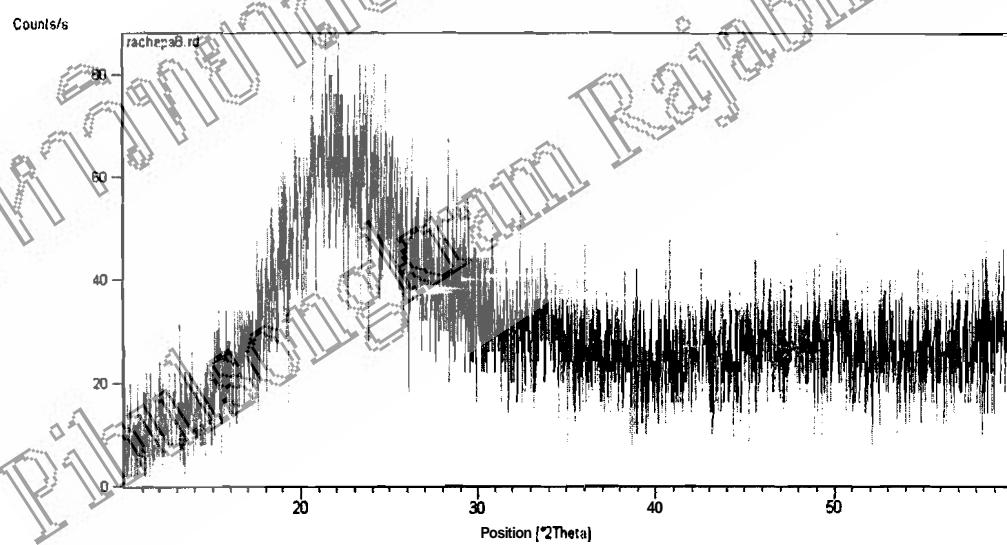
Target	Cu
Chart Speed	= $20^{\circ}\text{C}/\text{min}^{-1}$
Sensitive	- 1
Lower	= 0.05 m
Gain	= 10^2 m
Meter Range	= 10^4 nm
Start Angle	= 0°
Stop Angle	= 60°

การตรวจสอบโดยเครื่องเอกซ์เรย์ดิฟแฟร์กโตมิเตอร์จะได้ diffraction pattern ดังรูปที่ 4.1-

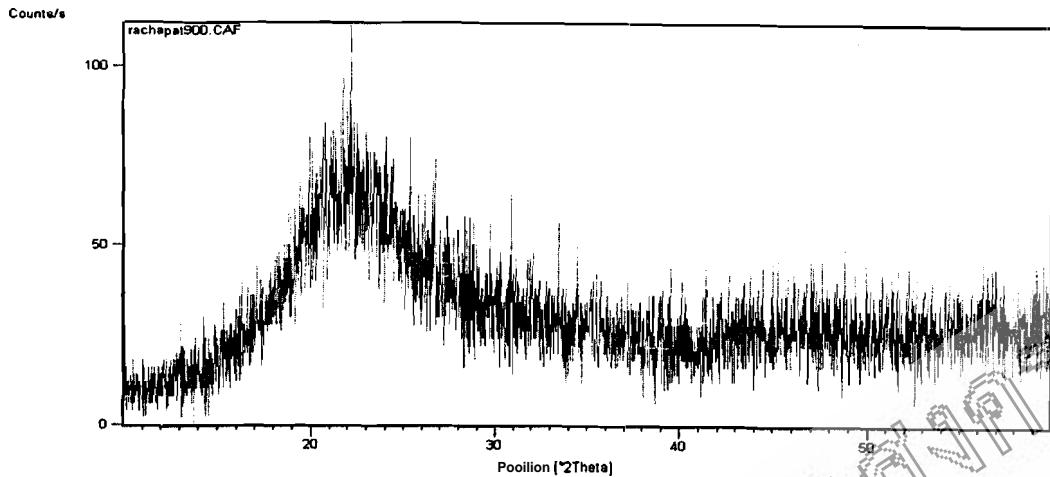
4.4 เมื่อนำไปเปรียบเทียบกับ diffraction pattern มาตรฐานจะได้ว่า diffraction pattern ของชิลิกอนโดยอุกizaด์ที่เครื่องเป็นผงชิลิกอนโดยอุกizaด์ที่มีลักษณะเป็นอัตโนมัติไม่เป็นผลึก เพราะเมื่อพิจารณาจาก diffraction pattern ของสารตัวอย่างจะมีพีก (peak) ที่กว้างและค่า 1 พีกเท่านั้น



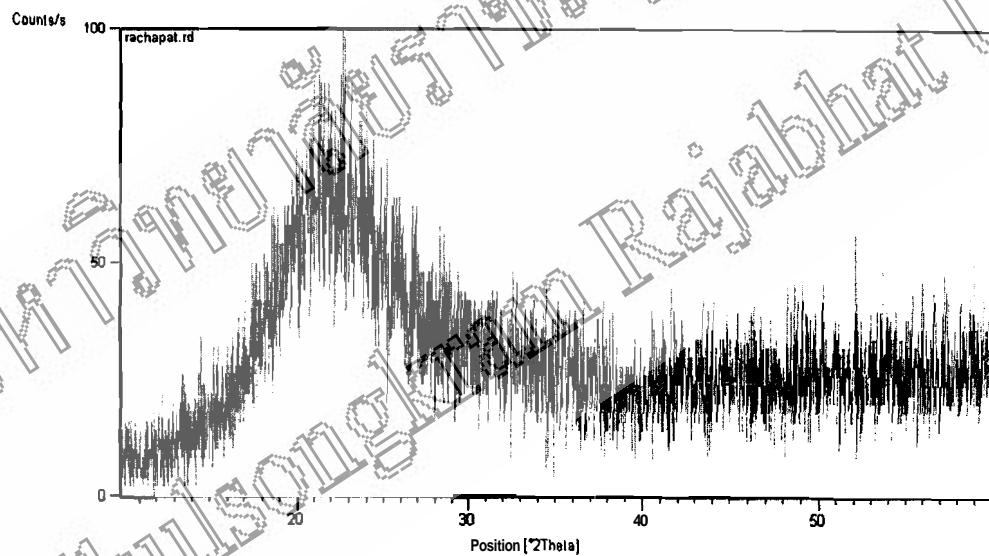
รูปที่ 4.2 XRD pattern ของเกลบที่เผาที่อุณหภูมิ $700\text{ }^{\circ}\text{C}$ นาน 2 ชั่วโมง



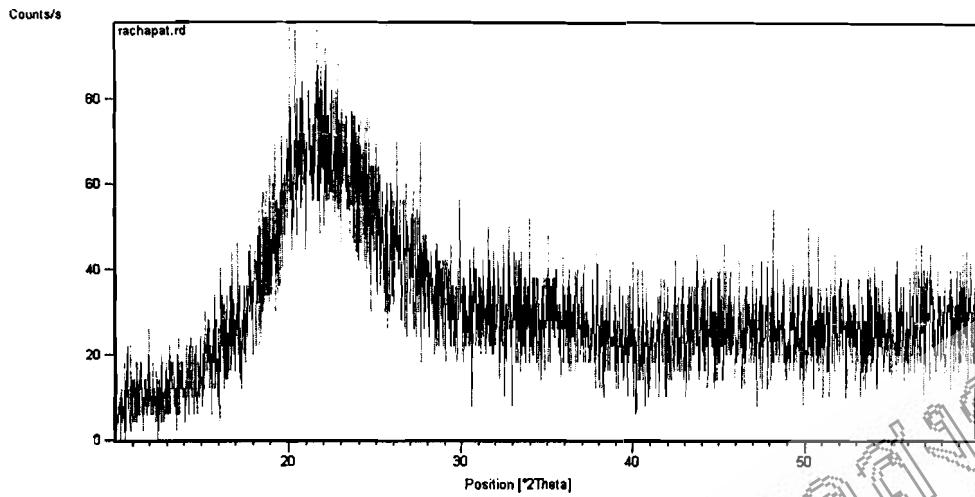
รูปที่ 4.3 XRD pattern ของเกลบที่เผาที่อุณหภูมิ $800\text{ }^{\circ}\text{C}$ นาน 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.4 XRD pattern ของแก้วบ้ามีเผาที่อุณหภูมิ 900°C นาน 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.5 XRD pattern ของแก้วบ้ามีเผาที่อุณหภูมิ 1000°C นาน 2 ชั่วโมง

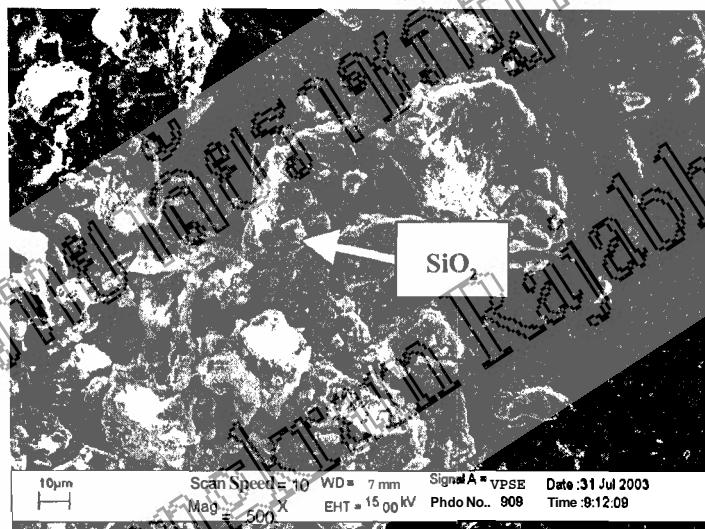


รูปที่ 4.6 XRD pattern ของแกลบที่เผาที่อุณหภูมิ 1100°C นาน 2 ชั่วโมง

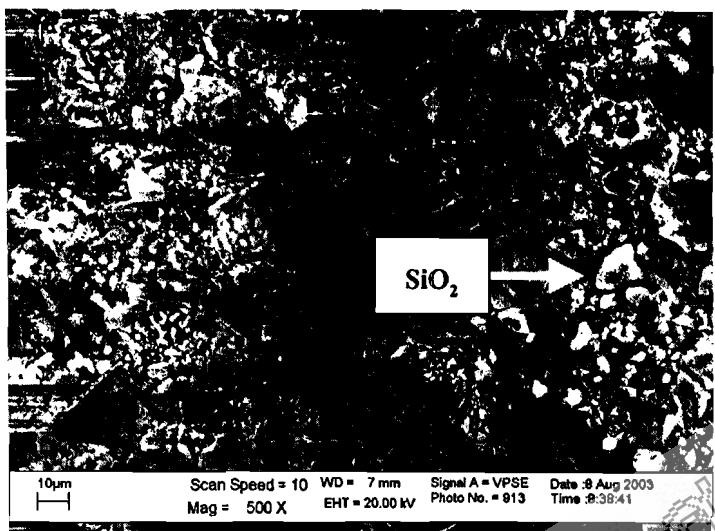
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University

4.4 ผลการวิเคราะห์โดยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดเพื่อหารูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไดออกไซด์

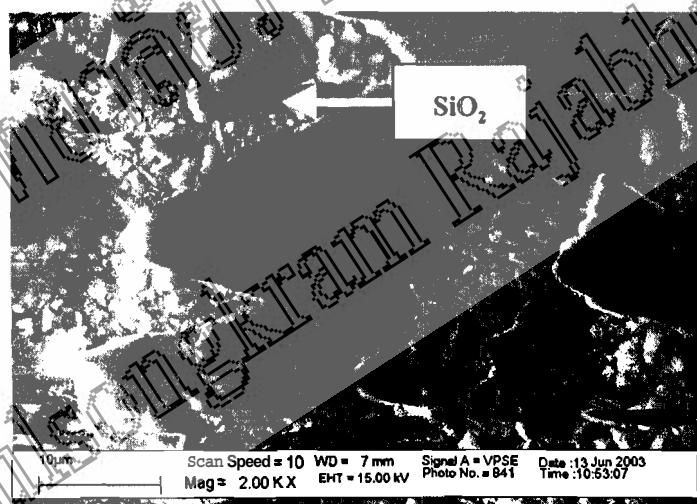
ลักษณะโครงสร้างขนาดเล็ก (microstructure) ของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เผาที่ 700, 800, 900, 1000 และ 1100°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง โดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดยีห้อ LEO รุ่น 1450 VP จากประเทศสาธารณรัฐเช็ก ได้ผลแสดงดังรูปที่ 4.7-4.11 ผงที่เตรียมได้มีลักษณะคุณภาพและหารูปร่างลักษณะ (morphology) ด้วยกล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราด พบว่า ผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เตรียมได้ทุกอุณหภูมิของการแคลใจนั้นจะได้โครงสร้างที่คล้ายกันทั้ง อุณหภูมิ ประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีการกระจายขนาดของอนุภาคไม่สม่ำเสมอและคล่องกันเป็น กลุ่มก้อน (agglomerate) อาจเนื่องมาจากอนุภาคของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เตรียมได้มีขนาดเล็ก มาก[13]



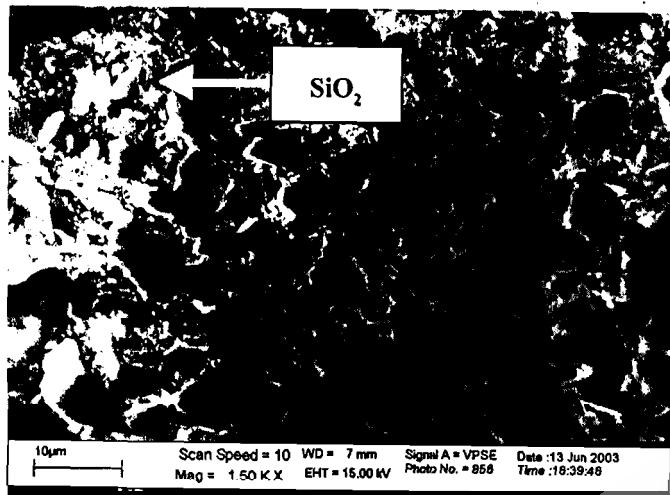
รูปที่ 4.7 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไดออกไซด์ที่เผาที่ 700°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



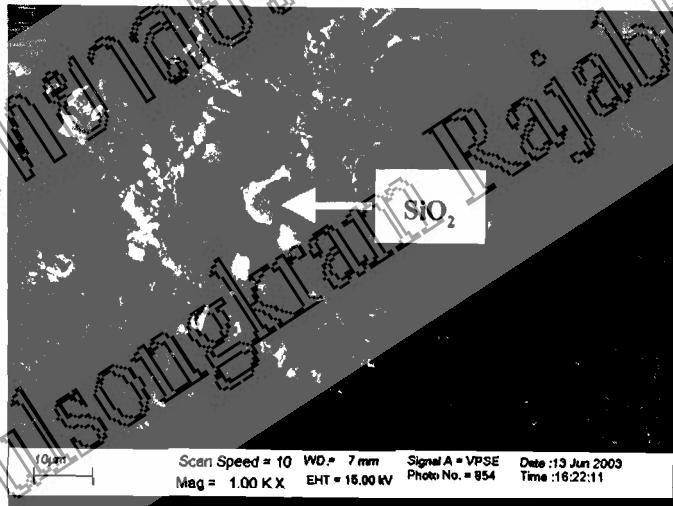
รูปที่ 4.8 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไนโตรออกไซด์ที่เผาที่ 800°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.9 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไนโตรออกไซด์ที่เผาที่ 900°C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.10 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไนโตรออกไซด์ที่เผาที่ 1000 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง



รูปที่ 4.11 รูปร่างลักษณะของผงซิลิกอนไนโตรออกไซด์ที่เผาที่ 1100 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง

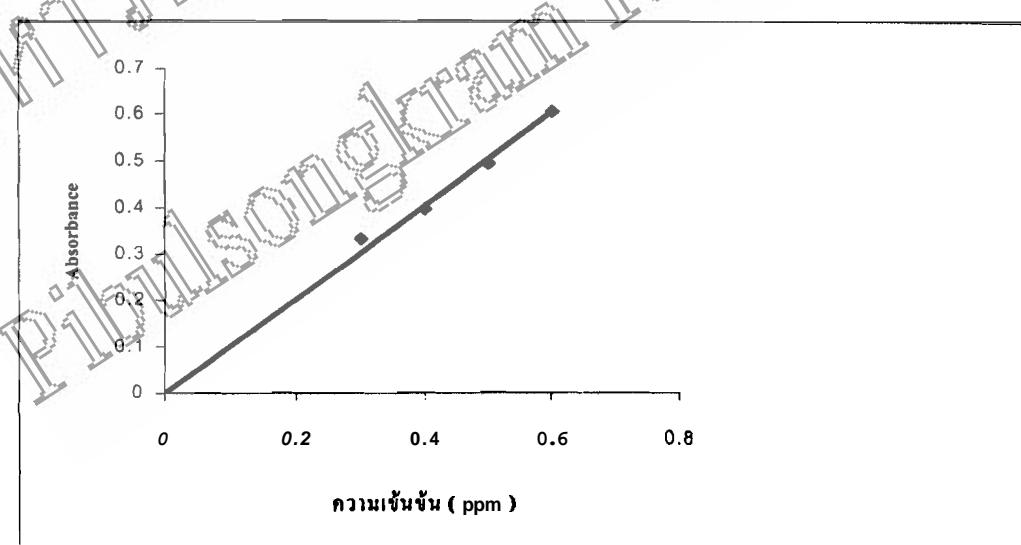
4.5 ผลการหาสารเจือปนในชิลิกอนไดออกไซด์ด้วยเครื่องวัดการคูดกลีนแสงโดยอะตอม

นำผงชิลิกอนไดออกไซด์ที่ได้จากการเผาที่อุณหภูมิ 700, 800, 900 1000 และ 1100 °C เป็นเวลา 2 ชั่วโมง มาหาโลหะที่เจือปนในผงชิลิกอนไดออกไซด์โดยเครื่องวัดการคูดกลีนแสงโดยอะตอม

4.5.1 กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห์หาปริมาณแมกนีเซียม

ตารางที่ 4.3 ค่าการคูดกลีนแสงของสารละลายน้ำแมกนีเซียมโดยวิธี AAS ที่ความยาวคลื่น 285.2 nm

ความเข้มข้นของสารละลายน้ำมาตรฐาน แมกนีเซียม (ppm)	ค่าการคูดกลีนแสง
0.3	0.3325
0.4	0.3974
0.5	0.4942
0.6	0.6054

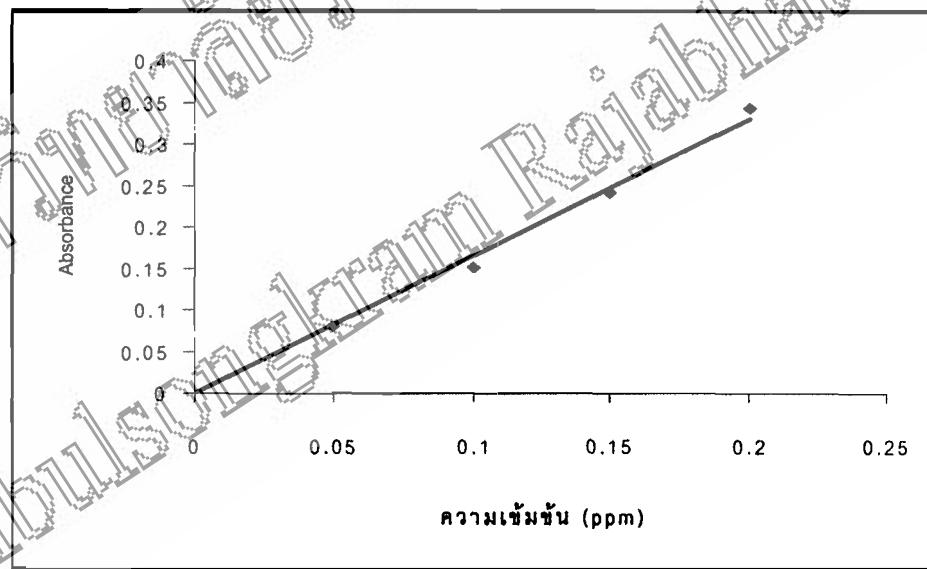


รูปที่ 4.12 กราฟมาตรฐานของสารละลายน้ำแมกนีเซียม

4.5.2 กราฟมาตรฐานของการวิเคราะห์หาปริมาณโพแทสเซียม

ตารางที่ 4.4 ค่าการคูณกึ่นแสงของสารละลายน้ำตราชูน โพแทสเซียม โดยวิธี AAS ที่ความยาวคลื่น 766.5 nm

ความเข้มข้นของสารละลายน้ำตราชูน โพแทสเซียม (ppm)	ค่าการคูณกึ่นแสง
0.05	0.0799
0.1	0.1504
0.15	0.2434
0.2	0.3445



รูปที่ 4.13 กราฟมาตรฐานของสารละลายน้ำตราชูน โพแทสเซียม

ตารางที่ 4.4 ผลการวิเคราะห์หาปริมาณสารเจือปนในสารตัวอย่างซิลิกอนไดออกไซด์โดยวิธี AAS

แกลบเพาท์ (°C)	ความเข้มข้นธาตุที่ทำการวิเคราะห์(ppm)						
	Cu	Na	Fe	Zn	Ca	Mg	K
700	ND	ND	ND	ND	ND	0.53	0.13
800	ND	ND	ND	ND	ND	0.36	0.12
900	ND	ND	ND	ND	ND	0.32	0.027
1000	ND	ND	ND	ND	ND	0.27	ND
1100	ND	ND	ND	ND	ND	0.21	ND

หมายเหตุ ND = Non detectable

บทที่ 5

อภิปรายและสรุปผลการทดลอง

5.1 อภิปรายผลการทดลอง

ในงานวิจัยนี้เป็นการหาสภาวะที่เหมาะสมที่สุดในการเตรียมผงซิลิกอนไคลอออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์สูงจากแกลบข้าวในจังหวัดพิษณุโลก โดยจะเลือกความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้บอยและอุณหภูมิที่เหมาะสมในการเผาเพื่อกำจัดสิ่งเจือปนในผงซิลิกอนไคลอออกไซด์ ชั้งงานวิจัยนี้ใช้กรดไฮโดรคลอริกเข้มข้น 1, 2, 3 และ 4 โมลต่อลิตรตามลำดับ อุณหภูมิที่ใช้ในการเผาแกลบข้าว 600°C , 700°C , 800°C , 900°C , 1000°C และ 1100°C ตามลำดับคั่งตารางที่ 4.1 พบว่าที่ความเข้มข้นที่เหมาะสมที่สุดและอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดคือที่ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริก 2 โมลต่อลิตรและที่อุณหภูมิตั้งแต่ 800°C ขึ้นไป เพราะผลที่ได้เป็นผงที่มีสีขาวบริสุทธิ์ เมื่อได้อุณหภูมิและความเข้มข้นที่เหมาะสมแล้ว งานนี้ทำการทดลองเพื่อหาเวลาที่เหมาะสมโดยทำการบอยแกลบด้วยกรดไฮโดรคลอริก 2 โมลต่อลิตร นาทีอุณหภูมิ 800°C แต่ทำการเบรินเทิงเวลาในการเผาโดยใช้เวลาในการเผา 1, 2, 3 และ 4 ชั่วโมงตามลำดับ พบว่าเวลาที่ได้ผงของซิลิกอนไคลอออกไซด์ที่บริสุทธิ์ในเม็ดเส้าตัวเจือปนคือที่เวลา 2, 3 และ 4 ชั่วโมงตามลำดับ

จากการศึกษาผลการวิเคราะห์ทางความร้อนพบว่า น้ำหนักที่สูญเสียไปของแกลบข้าวเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้นในช่วงแรกน้ำหนักของแกลบข้าวจะสูญเสียอย่างรวดเร็ว จนกระทั่งอุณหภูมิประมาณ 500°C น้ำหนักของแกลบจะเริ่มคงที่ น้ำหนักของแกลบจะสูญหายไปประมาณ 78 % ซึ่งส่วนที่สูญหายไปจะประกอบด้วย H_2O , CO_2 และสารอินทรีย์อื่น ๆ หลังจากการวิเคราะห์ทางความร้อนของแกลบข้าวพบว่า ขั้นตอนเดียวที่มีการเผาที่อุณหภูมิ 22 % และมีโลหะเจือปนอยู่เล็กน้อย

งานนี้นำผงซิลิกอนไคลอออกไซด์ที่ได้จากการเตรียมที่สภาวะที่เหมาะสมต่าง ๆ คือที่อุณหภูมิ 700°C , 800°C , 900°C , 1000°C และ 1100°C ความเข้มข้นของกรดไฮโดรคลอริกที่ใช้บอยคือ 2 โมลต่อลิตร เวลาที่ใช้ในการเผา คือ 2 ชั่วโมง มาทำการตรวจหาคุณลักษณะดังนี้ศึกษาโครงสร้างของผงซิลิกอนไคลอออกไซด์ที่เตรียมได้ด้วยเทคนิค XRD เพื่อคุณภาพลักษณะที่สภาวะต่าง ๆ รูปผลึกมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ผลที่ได้ดังแสดงรูปที่ 4.2-4.6 ซึ่งผลจาก XRD pattern ของผงซิลิกอนไคลอออกไซด์ที่เตรียมได้ทุกอุณหภูมิของการเผาจะได้พิคมมาตรฐานของซิลิกอนไคลอออกไซด์ จะเห็นที่ $\theta = 28.5$ องศาแสดงว่าเป็นซิลิกอนไคลอออกไซด์ที่มีรูปร่างเป็นสัมฐานามีโครงสร้างผลึก [11] จากนั้นนำผงที่เตรียมได้มาส่องคุณสมบัติและหารูปร่างลักษณะ (morphology) ด้วยกล้องจุลทรรศน์ อิเล็กตรอนแบบส่องกล้องได้ผลดังรูปที่ 4.7-4.11 ผงซิลิกอนไคลอออกไซด์ที่เตรียมได้ทุกอุณหภูมิของการแกลไชน์จะได้โครงสร้างที่คล้ายกันทั้ง 5 อุณหภูมิ ประกอบไปด้วยอนุภาคที่มีการกระจาย

ขนาดของอนุภาคไม่สม่ำเสมอและเก้าอี้กันเป็นกลุ่มก้อน (agglomerate) อาจเนื่องมาจากการของผงซิลิกอนไครอโอกไซด์ที่เตรียมได้มีขนาดเด็กมาก [13] สำหรับการหาปริมาณสารที่เจือปนในซิลิกอนไครอโอกไซด์ที่เตรียมได้ด้วยวิธี AAS โดยทำการหาธาตุต่าง ๆ ดังนี้ Cu, Ca, Na, K, Zn, Mg, Fe ธาตุที่ตรวจพบมี 2 ธาตุ do K, Mg นอกนั้นตรวจไม่พบ เมื่อแคลดใจซ์น์แลบจาก 700 -1100 °C พบร่วมปริมาณของสิ่งเจือปนจะลดลงตามอุณหภูมิของการแคลดใจซ์น์สรุปได้ดังตารางที่ 5.1

ตารางที่ 5.1 ความบริสุทธิ์ของผงซิลิกอนไครอโอกไซด์ที่เตรียมได้กับอุณหภูมิ

อุณหภูมิ (°C)	% ความบริสุทธิ์
700	99.14
800	99.64
900	99.68
1000	99.73
1100	99.79

จากตารางที่ 5.1 พบร่วมซิลิกอนไครอโอกไซด์ที่เตรียมจะมีความบริสุทธิ์เมื่อทำการแคลดใจซ์น์ที่อุณหภูมิสูงจากการทดลองได้เปอร์เซ็นต์ความบริสุทธิ์สูงสุดเท่ากับ 99.79 ที่อุณหภูมิ 1100 °C

5.2 สรุปผลการทดลอง

จากการหาสภาวะที่เหมาะสมในการผงซิลิกอนไครอโอกไซด์ซึ่งได้สภาวะที่เหมาะสมคือแคลดใจซ์น์ที่อุณหภูมิ 800 °C เวลา 2 ชั่วโมง ความเนื้อข้นของกรดไฮโคลอโรริกที่ใช้บอยคือ 2 โนลต่อลิตร เพราะที่สภาวะดังกล่าวผงซิลิกอนไครอโอกไซด์ที่ได้มีสีขาวบริสุทธิ์ ไม่มีถ้าสีดำเจือปนที่อุณหภูมิ 800 °C เป็นอุณหภูมิที่ต่ำที่สุดที่ให้ผงซิลิกอนไครอโอกไซด์ ซึ่งที่อุณหภูมิสูงกว่านี้ก็ได้สีขาวเข้มกันแต่ที่เลือกอุณหภูมิที่ต่ำนี้ เพราะว่าการเผาที่อุณหภูมิต่ำ ๆ จะช่วยประหยัดพลังงานได้ด้วย จึงเลือกอุณหภูมิที่ 800 °C เป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมที่สุดและเมื่อนำผงซิลิกอนไครอโอกไซด์ที่ได้จากการเตรียมมาตรวจหาคุณลักษณะโดยดูโครงสร้างผลึกด้วยเทคนิค XRD และส่องดูพื้นที่ผิวโดยใช้กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่อง粒粒 พบว่าซิลิกอนไครอโอกไซด์ที่ได้นั้นเป็นซิลิกอนอสัมฐาน

จากการวิจัยที่ได้นำเสนอนี้จะเห็นว่าการเตรียมซิลิกอนไครอโอกไซด์จากแกลบข้าวทำให้เกิดประโยชน์และคุณค่าต่อการนำวัสดุเหลือทิ้งจากการเกษตรมาใช้

5.3 ข้อเสนอแนะ

1. ก่อนการแคลไชน์แล็บ ควรแยกเอาสิ่งเสื่อม蝕ออกก่อน เช่น การแซ่บในน้ำ
2. ในการแคลไชน์แล็บไม่ควรปิดฝาถ้วยเพาครัวเปิดฝ่าไว้เพื่อให้ความร้อนเข้าไปทั่วถึง และทำปฏิกิริยากับออกซิเจน ได้ดี
3. สำหรับงานวิจัยต่อไปควรนำผงซิลิกอน ไอออกไซด์ที่เตรียมได้ไปศึกษาการนำไปใช้ประโยชน์เป็นตัวกรอง สารคุกคามและบางครั้งยังใช้เป็นสารตั้งต้นในการผลิตกระดาษทราย แผ่น เจียร์ แก้วและในอุตสาหกรรมอีกมากมาย

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูล侈ราษฎร์
Pibulsongkram Rajabhat University

เอกสารอ้างอิง

1. Yalcin, N. and Sevinc, V., Studies on silica obtained from rice husk, *Ceram. Inter.*, 27(2001) 219-224.
2. สุกร ภู่เกิด *et al.*: บะภพกตร์ นีระพงษ์ การเตรียมซิลิกอน ไดออกไซด์ที่มีความบริสุทธิ์จาก กลบข้าว , วารสารคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี (2545) 40-45.
3. Andreoli, M., Luca, G. T. and Miyamaru, E. S., Characteristics of rice husks for chlorination reaction, *Mater. Lett.*, 44(2000)294-298.
4. Hamdam, H., Mohd Muhid, M. N., Endud, S. and Listiorini, E., Si MAS NMR, XRD and FESEM studies of rice husk silica for the synthesis of zeolites, *J. of Non Crys. Solids*, 211 (1997) 126-131.
5. ชุดนา ศรีวิญญา, เคมีวิเคราะห์, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2536.
6. บัณฑิต ลีละศาสตร์, เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการเคมีวิเคราะห์คุ้มครองมือ, คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539.
7. Cullity, B. D., *Element of X-ray diffraction*, Addison-Wesley, New York, 1967.
8. เสาร์ชน ช่วงชูสก์, วัสดุศาสตร์มูลฐาน, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่ 2, 2543.
9. เวศิน พนิชย์, จุลทรรศน์อิเล็กตรอน, คณะวิทยาศาสตร์, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์, 2534.
10. พิพักษ์ อุย่มี, การเตรียมผงแบเรียมดิคาเมตที่มีความบริสุทธิ์สูง โดยวิธีชลเจล, วิทยานิพนธ์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2535.
11. Wendlen, W. W., Thermal methods of analysis, 2nd, 19(1974).
12. James, J. and Subba Rao, M., Silica from rice husk through thermal decomposition, *Thermochimica Acta.*, 97(1986)329-336.
13. Della, V. P., Kuhn, I. And Hotza, D., Rice husk ash as an alternative source for active silica production, *Mater. Lett.*, 57(2002)818-821.
14. Krishnaro, R. V., Studies on the formation of black particles in rice husk silica ash, *J. of the European Ceram. Society*, 21(2001)99-104.
15. เรวัฒน์ เหลาไพบูลย์, การวิเคราะห์เชิงปริมาณของซิลิกอน ไดออกไซด์ในกลบข้าวเหนียวดำ จำกัดหัวคุณราชธานี, วารสารวิชาการอุบลราชธานี ฉบับที่ 1, 2545.

16. Riveros, H. and Garza, C., Rice husks as a source of high purity silica, *J. of Crys. Growth*, 75 (1986)126-131.
17. Huang, S., Jing, S., Wang, J., Wang, Z and Jin, Y., Silica white obtained from rice husk in a fluidized bed, *Powder Techno.*, 117(2001)232-238.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
Pibulsongkram Rajabhat University

ประวัติผู้ทำวิจัย

ชื่อ นายพิทักษ์ อุย่มี
วัน เดือนปีเกิด 7 สิงหาคม 2512
ตำแหน่งปัจจุบัน อาจารย์ 1 ระดับ 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏพิมูลังค์สกร
ประวัติการศึกษา

ปีที่จบการศึกษา	ระดับ	อักษรย่อและชื่อเต็ม	สาขาวิชา	ชื่อสถาบัน
2534	ป.ตรี	วิทยาศาสตรบัณฑิต	เคมี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2538	ป.โท	วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต	เคมี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2546	ป.เอก	วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต	เคมี	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

งานวิจัย

- การสังเคราะห์แบบรีซิมบ์ดิตาเนตโดยวิธีซอล-เจล ปีที่พิมพ์ 2538 เป็นหัวหน้าโครงการ และเผยแพร่ลงในวารสารและงานประชุมวิชาการดังนี้

Yoomee, P., Tunkasiri, T., Rujijanagul, G. and Phanichphant, S., Synthesis of barium titanate powders by sol-gel method. *J. Sci. Fac. CMU.*, 2000, **27**(1) 14-23,

Yoomee, P., Rujijanagul, G., Ananta, S. and Phanichphant, S., Phase and morphology investigation of BaTiO₃ powders prepared by a sol-gel route. *7th Asia-Pacific Electron Microscopy Conference*, Singapore, 26-30 June 2000.

- การรวมร่วมกันระหว่างน้ำมันเชื้อเพลิงในเขตจังหวัดพิษณุโลก ปีที่พิมพ์ 2540 เป็นหัวหน้าโครงการ

การสังเคราะห์ผงเลดไอรอนในโอดีบัตโดยวิธีออกชาเลตแบบใหม่ ปีที่พิมพ์ 2546 เป็นหัวหน้าโครงการ และเผยแพร่ลงในวารสารและงานประชุมวิชาการดังนี้

Yoomee, P., Ananta, S. and Phanichphant, S., Microstructure of lead iron niobate powders synthesized by partial oxalate J. E. M. S. T., 2002, **16**, 125-126.

Yoomee, P., Ananta, S. and Phanichphant, S., SEM and XRD investigations of effect of sintering time on phase and morphology of iron niobate ceramic. J. E. M. S. T., 2001, **15**, 93-94.

Yoomee, P., Phanichphant, S., Ananta, S. and Heimann, R. B., Novel **oxalate** route to high quality iron niobate fine powders. *Ceram. Forum Int. / DKG*, 2001, **78**, E48-E51.

Yoomee, P., Ananta, S. and Phanichphant, S., Microstructure of lead iron **niobate** powders synthesized by partial oxalate. *3rd ASEAN Microscopy Conference and 19th Annual Conference of Electron Microscopy Society of Thailand*, 30-1 February 2002.

Yoomee, P., Ananta, S. and Phanichphant, S., Characterization of perovskite lead iron niobate powders synthesized by partial **oxalate** method. *The 8th International Conferences on Ceramic Processing Science*, Germany, 2-5 September 2002.

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิษณุโลก
Pibulsongkram Rajabhat University